27.10.2004

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年12月17日

REC'D 2 3 DEC 2004

出 願 番 号 Application Number: 特願2003-419419

[ST. 10/C]:

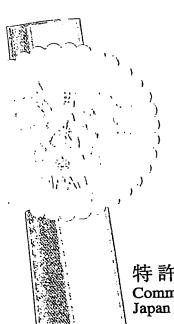
[JP2003-419419]

出 願 人
Applicant(s):

住友化学工業株式会社

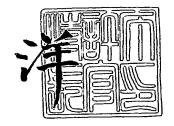
# PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 9月16日





【書類名】 特許願 【整理番号】 P156542 【提出日】 平成15年12月17日 【あて先】 特許庁長官殿 【国際特許分類】 C08F 4/642

【発明者】 【住所又は居所】 大阪市此花区春日出中3丁目13

大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住友化学工業株式会社

内

【氏名】 今本 有香

【発明者】

【住所又は居所】 大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住友化学工業株式会社

内

【氏名】 花岡 秀典

【特許出願人】

【識別番号】 000002093

【氏名又は名称】 住友化学工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100093285

【弁理士】

【氏名又は名称】 久保山 隆 【電話番号】 06-6220-3405

【選任した代理人】

【識別番号】 100113000

【弁理士】

【氏名又は名称】 中山 亨

【電話番号】 06-6220-3405

【選任した代理人】

【識別番号】 100119471

【弁理士】

【氏名又は名称】 榎本 雅之 【電話番号】 06-6220-3405

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010238 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】 明細書 1 【物件名】 要約書 1 【包括委任状番号】 0212949



# 【書類名】特許請求の範囲 【請求項1】

式(1)

$$X^{1}$$
 $(L)_{n}$ 
 $R^{11}$ 
 $R^{10}$ 
 $R^{10}$ 
 $R^{10}$ 
 $R^{2}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{5}$ 
 $R^{6}$ 
 $R^{7}$ 
 $R^{6}$ 
 $R^{7}$ 

(式中、Mは元素の周期律表の第4族の元素を示し、Aは元素の周期律表の第15族の元 素を示し、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^8$ 、 $R^9$ および $R^{10}$ は、同 ーまたは相異なり、水素原子、ハロゲン原子、置換されていてもよい炭素原子数1~10 のアルキル基、置換されていてもよい炭素原子数 7~20のアラルキル基、置換されてい てもよい炭素原子数6~20のアリール基、置換されていてもよい炭素原子数1~20の 炭化水素で置換されたシリル基、置換されていてもよい炭素原子数1~10のアルコキシ 基、置換されていてもよい炭素原子数7~20のアラルキルオキシ基、置換されていても よい炭素原子数6~20のアリールオキシ基または炭素原子数1~20の炭化水素で置換 されていてもよいアミノ基を示し、 $R^{1}$ は、水素原子、ハロゲン原子、置換されていて もよい炭素原子数1~10のアルキル基、置換されていてもよい炭素原子数7~20のア ラルキル基、置換されていてもよい炭素原子数  $6 \sim 2$  0 のアリール基を示し、 $X^1$  は、水 素原子、ハロゲン原子、置換されていてもよい炭素原子数1~10のアルキル基、置換さ れていてもよい炭素原子数 7~20のアラルキル基、置換されていてもよい炭素原子数 6 ~20のアリール基、置換されていてもよい炭素原子数1~10のアルコキシ基、置換さ れていてもよい炭素原子数7~20のアラルキルオキシ基、置換されていてもよい炭素原 子数  $6\sim2$  0 のアリールオキシ基または炭素原子数  $1\sim2$  0 の炭化水素で置換されたアミ ノ基を示し、Lは中性配位子を示し、nは0または1の整数を示す。) で示される遷移金属錯体。

# 【請求項2】

Aが、窒素原子である請求項1に記載の遷移金属錯体。

# 【請求項3】

 $R^{11}$ が、同一または相異なり、置換されていてもよい炭素原子数 $1\sim10$ のアルキル基である請求項1または2に記載の遷移金属錯体。

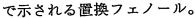
#### 【請求項4】

Mがチタン原子またはジルコニウム原子である請求項1から3のいずれかに記載の遷移金属錯体。

#### 【請求項5】

式(2)

(式中、A、R $^1$ 、R $^2$ 、R $^3$ 、R $^4$ 、R $^5$ 、R $^6$ 、R $^7$ 、R $^8$ 、R $^9$ 、R $^{10}$ およびR $^{11}$ は、前記と同じ意味を表す。)



#### 【請求項6】

Aが、窒素原子である請求項5に記載の置換フェノール。

#### 【請求項7】

R<sup>11</sup>が、置換されていてもよい炭素原子数1~10のアルキル基である請求項5または6に記載の置換フェノール。

#### 【請求項8】

式(3)

(式中、A、R $^1$ 、R $^2$ 、R $^3$ 、R $^4$ 、R $^5$ 、R $^6$ 、R $^7$ 、R $^8$ 、R $^9$ 、R $^{10}$ およびR $^{11}$ は、前記と同じ意味を表し、Xはハロゲン原子を表す。)で示される化合物。

# 【請求項9】

Aが、窒素原子である請求項8に記載の化合物。

# 【請求項10】

 $\mathbb{R}^{11}$ が、置換されていてもよい炭素原子数 $1\sim10$ のアルキル基である請求項8または9に記載の化合物。

# 【請求項11】

式(4)

(式中、A、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^8$ 、 $R^9$  、 $R^{10}$ および $R^{11}$ は、前記と同じ意味を表し、 $R^{12}$ は、置換されていてもよい炭素原子数 $1\sim1$ 0のアルキル基、置換されていてもよい炭素原子数 $7\sim2$ 0のアラルキル基または置換されていてもよい炭素原子数 $6\sim2$ 0のアリール基を示す。)

# で示されるホスフィン化合物。

#### 【請求項12】

Aが、窒素原子である請求項11に記載のホスフィン化合物。

#### 【請求項13】

 $R^{11}$ が、置換されていてもよい炭素原子数 $1\sim10$ のアルキル基である請求項11または12に記載のホスフィン化合物。

#### 【請求項14】

 $R^{12}$ が、置換されていてもよい炭素原子数 $1\sim 10$ のアルキル基である請求項11から13のいずれかに記載のホスフィン化合物。



 $\mathbb{R}^{12}$ が、メトキシメチル基、エトキシメチル基、メトキシエトキシメチル基、トリメチル シリルエトキシメチル基または1-エトキシエチル基である請求項11から14のいずれ かに記載のホスフィン化合物。

# 【請求項16】

請求項5に記載の式(2)で示される置換フェノールと、式(5)

$$(X^3) X^2 X^2$$

$$(L)_m X^1$$
(5)

(式中、Lは前記と同じ意味を表し、Mは元素の周期律表の第4族の元素を示し、 $X^1$ 、  $X^2$  および $X^3$  は同一または相異なり、水素原子、ハロゲン原子、置換されていてもよい 炭素原子数1~10のアルキル基、置換されていてもよい炭素原子数7~20のアラルキ ル基、置換されていてもよい炭素原子数6~20のアリール基、置換されていてもよい炭 素原子数1~10のアルコキシ基、置換されていてもよい炭素原子数7~20のアラルキ ルオキシ基、置換されていてもよい炭素原子数6~20のアリールオキシ基または炭素原 子数  $1\sim 2$  0 の炭化水素で置換されたアミノ基を示し、 1 およびmは独立に  $0\sim 2$  の整数 を示し、かつ1とmの和は、3または4である。)

で示される遷移金属化合物とを反応させることを特徴とする請求項1記載の式(1)で示 される遷移金属錯体の製造方法。

#### 【請求項17】

塩基の存在下に反応させる請求項16に記載の式(1)で示される遷移金属錯体の製造方 法。

# 【請求項18】

請求項8記載の式(3)で示される化合物と、請求項16記載の式(5)で示される遷移 金属化合物とを塩基の存在下に反応させることを特徴とする請求項1記載の式(1)で示 される遷移金属錯体の製造方法。

# 【請求項19】

式(6)

(式中、A、R  $^1$  、R  $^2$  、R  $^3$  、R  $^4$  、R  $^5$  、R  $^6$  、R  $^7$  、R  $^8$  、R  $^9$  、R  $^{1-1}$  およびR 12は、前記と同じ意味を表す。)

で示されるトリアリール化合物と金属水素化物とを反応させることを特徴とする請求項1 1記載の式(4)で示されるホスフィン化合物の製造方法。

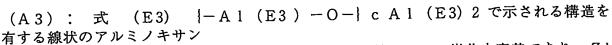
# 【請求項20】

請求項1から4のいずれかに記載の遷移金属錯体および下記化合物(A)を組合わせてな ることを特徴とするオレフィン重合用触媒。

化合物 (A): 下記化合物 (A1) ~ (A3) のいずれか、あるいはそれらの2種以上 の混合物

(A1): 式 (E1) a A1 (Z) 3-a で示される有機アルミニウム化合物、

(A2): 式 {-A1(E2)-O-} b で示される構造を有する環状のアルミノキ サン、



(式中、 $E1\sim E3$  は同一または相異なり、炭素原子数 $1\sim 8$  の炭化水素基であり、Z は同一または相異なり、水素原子またはハロゲン原子を表し、a は1 、2 または3 を、b は2 以上の整数を、c は1 以上の整数を表す。)

# 【請求項21】

請求項1から4のいずれかに記載の遷移金属錯体と上記化合物(A)および下記化合物(B)を組合わせてなることを特徴とするオレフィン重合用触媒。

化合物 (B): 下記化合物  $(B1) \sim (B3)$  のいずれか、あるいはそれらの 2 種以上の混合物

- (B1): 式 BQ1 Q2 Q3 で表されるホウ素化合物、
- (B2): 式 Z+ (BQ1 Q2 Q3 Q4) で表されるホウ素化合物、
- (B3): 式 (L-H) + (BQ1 Q2 Q3 Q4) で表されるホウ素化合物

(式中、Bは3価の原子価状態のホウ素原子であり、Q1  $\sim$  Q4 は同一または相異なり、ハロゲン原子、炭素原子数  $1\sim2$  0の炭化水素基、炭素原子数  $1\sim2$  0の八ロゲン化炭化水素基、炭素原子数  $1\sim2$  0の炭化水素で置換されたシリル基、炭素原子数  $1\sim2$  0のアルコキシ基または炭素原子数  $1\sim2$  0の炭化水素で置換されたアミノ基を示す。)

# 【請求項22】

請求項20または21に記載のオレフィン重合用触媒を用いてオレフィンを重合させることを特徴とするオレフィン重合体の製造方法。



#### 【書類名】明細書

【発明の名称】遷移金属錯体、配位子、オレフィン重合用触媒およびオレフィン重合体の 製造方法

# 【技術分野】

#### [0001]

本発明は遷移金属錯体、配位子、オレフィン重合用触媒およびオレフィン重合体の製造方法に関する。

#### 【背景技術】

# [0002]

従来、2個の水酸基とホスフィンを有する有機化合物と遷移金属との反応物(例えば、2,2'ー (フェニルホスフィド) ビス (6-tertーブチルー4ーメチルフェノキシ) (テトラヒドロフラン) チタニウムジクロライド) を、オレフィン重合体の製造方法に用いること (例えば、特許文献1参照。) などが報告されている。

【特許文献1】特開平10-218922号公報

# 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

#### [0003]

本発明は、優れた重合用触媒を開発することを目的とする。

# 【課題を解決するための手段】

# [0004]

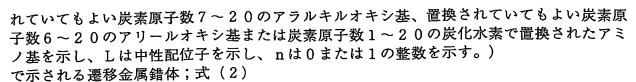
本発明者らは上記の課題を解決するために、遷移金属錯体およびオレフィン重合用触媒について鋭意研究を続けてきた。その結果、新規な遷移金属錯体を見出し、本発明を完成させるに至った。

# [0005]

すなわち、本発明は式(1)

$$X^{1}$$
 $(L)_{n}$ 
 $R^{11}$ 
 $R^{10}$ 
 $R$ 

(式中、Mは元素の周期律表の第4族の元素を示し、Aは元素の周期律表の第15族の元素を示し、R $^1$ 、R $^2$ 、R $^3$ 、R $^4$ 、R $^5$ 、R $^6$ 、R $^7$ 、R $^8$ 、R $^9$  およびR $^{10}$  は、同一または相異なり、水素原子、ハロゲン原子、置換されていてもよい炭素原子数 $1\sim10$ のアルキル基、置換されていてもよい炭素原子数 $1\sim20$ のアルキル基、置換されたシリル基、置換されていてもよい炭素原子数 $1\sim200$  炭化水素で置換されたシリル基、置換されていてもよい炭素原子数 $1\sim200$  アルカルオキシ基、置換されていてもよい炭素原子数 $1\sim200$  アルカルオキシ基、置換されていてもよい炭素原子数 $1\sim200$  のアリールオキシ基または炭素原子数 $1\sim200$  の炭化水素で置換されていてもよいアミノ基を示し、R $^{11}$ は、水素原子、ハロゲン原子、置換されていてもよい炭素原子数 $1\sim200$  のアルキル基、置換されていてもよい炭素原子数 $1\sim100$  アルキル基、置換されていてもよい炭素原子数 $1\sim100$  アルキル基、置換されていてもよい炭素原子数 $1\sim100$  アルキル基、置換されていてもよい炭素原子数 $1\sim100$  アルキル基、置換されていてもよい炭素原子数 $1\sim100$  アルキル基、置換されていてもよい炭素原子数 $1\sim100$  アルコキシ基、置換さ



(式中、A、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^8$ 、 $R^9$ 、 $R^{10}$ および $R^{11}$ は、前記と同じ意味を表す。) で示される置換フェノール;式(3)

(式中、A、R $^1$ 、R $^2$ 、R $^3$ 、R $^4$ 、R $^5$ 、R $^6$ 、R $^7$ 、R $^8$ 、R $^9$ 、R $^{10}$ およびR $^{11}$ は、前記と同じ意味を表し、Xはハロゲン原子を表す。) で示される化合物;式(4)

(式中、A、R $^1$ 、R $^2$ 、R $^3$ 、R $^4$ 、R $^5$ 、R $^6$ 、R $^7$ 、R $^8$ 、R $^9$ 、R $^{10}$ およびR $^{11}$ は、前記と同じ意味を表し、R $^{12}$ は、置換されていてもよい炭素原子数 $1\sim1$ 0のアルキル基、置換されていてもよい炭素原子数 $7\sim2$ 0のアラルキル基または置換されていてもよい炭素原子数 $6\sim2$ 0のアリール基を示す。)

で示されるホスフィン化合物;これらの製造方法;該遷移金属錯体と下記化合物(A)を 組合わせてなるオレフィン重合用触媒;およびさらに下記化合物(B)を組合わせてなる オレフィン重合用触媒ならびにオレフィン重合体の製造方法を提供するものである。

化合物 (A): 下記化合物  $(A1) \sim (A3)$  のいずれか、あるいはそれらの2種以上の混合物

(A 1) : 式 (E1) a A l (Z) 3-a で示される有機アルミニウム化合物、

(A2): 式 {-A1(E2)-O-} b で示される構造を有する環状のアルミノキサン、



(A3): 式 (E3) {-A1 (E3) -O-} c A1 (E3) 2 で示される構造を 有する線状のアルミノキサン

(式中、 $E1 \sim E3$  は同一または相異なり、炭素原子数 $1 \sim 8$  の炭化水素基であり、Z は同一または相異なり、水素原子またはハロゲン原子を表し、a は1 、2 または3 を、b は2 以上の整数を、c は1 以上の整数を表す。)

化合物 (B): 下記化合物 (B1)  $\sim$  (B3) のいずれか、あるいはそれらの2種以上の混合物

(B1): 式 BQ1 Q2 Q3 で表されるホウ素化合物、

(B2) : 式 Z+ (BQ1 Q2 Q3 Q4) - で表されるホウ素化合物、

(B3) : 式 (L-H) + (BQ1 Q2 Q3 Q4)- で表されるホウ素化合物

(式中、Bは3価の原子価状態のホウ素原子であり、Q1  $\sim$ Q4 は同一または相異なり、ハロゲン原子、炭素原子数1 $\sim$ 20の炭化水素基、炭素原子数1 $\sim$ 20の八ロゲン化炭化水素基、炭素原子数1 $\sim$ 20の炭化水素で置換されたシリル基、炭素原子数1 $\sim$ 20のアルコキシ基または炭素原子数1 $\sim$ 20の炭化水素で置換されたアミノ基を示す。)

#### 【発明の効果】

### [0006]

本発明により得られる遷移金属錯体を、例えば、オレフィンの重合用触媒成分として用いることにより、優れた触媒活性でポリオレフィンを製造することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

### [0007]

以下、本発明について詳細に説明する。

本発明の化合物において、Aで示される元素の周期律表の第15族の原子としては、例えば窒素原子、リン原子、砒素原子などが挙げられ、好ましくは窒素原子が挙げられる。

#### [0008]

一般式 (1)、(2)、(3) または (4) で示される化合物の $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^8$ 、 $R^9$ 、 $R^{10}$  または $R^{11}$  における、ハロゲン原子の具体例としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられ、好ましくは塩素原子が挙げられる。

#### [0009]

 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^8$  、 $R^9$  、 $R^{10}$  または $R^{11}$  における 炭素原子数 $1\sim 10$ のアルキル基の具体例としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-プチル基、s e c - ブチル基、t e r t - ブチル基、n-ペンチル基、r きが例示され、さらにこれらの基がハロゲン原子、アルコキシ基、アリールオキシ基、炭化水素で置換されたアミノ基または炭化水素で置換されたシリル基で置換された置換基が例示され、その具体例としては、フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、トリフルオロエチル基、アトラフルオロエチル基、ペンタフルオロエチル基、パーフルオロプロピル基、パーフルオロブチル基、パーフルオロペンチル基、パーフルオロプロピル基、パーフルオロブチルス・パーフルオロアシル表、トリクロロメチル基、メトキシメチル基、フェノキシメチル基、ジメチルアミノメチル基、トリメチルシリルメチル基などが例示される。

置換されていてもよい炭素原子数1~10のアルキル基のうち、メチル基、エチル基、イソプロピル基、 tertープチル基、アミル基等が好ましいものとして例示され、さらに好ましくはメチル基、tertープチル基等が挙げられる。

#### [0010]

 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^8$ 、 $R^9$ 、 $R^{10}$  または $R^{11}$  における 炭素原子数  $7\sim 20$  のアラルキル基としては、ペンジル基、ナフチルメチル基、アントラセニルメチル基、ジフェニルメチル基等が例示され、これらの基は、例えば、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、炭化水素で置換されたアミノ基また



は炭化水素で置換されたシリル基で置換されたものが例示され、置換された炭素原子数 7  $\sim 20$  のアラルキル基の具体例としては、例えば、(2-メチルフェニル)メチル基、(3-メチルフェニル)メチル基、(4-メチルフェニル)メチル基、(2, 3-ジメチルフェニル)メチル基、(2, 5-ジメチルフェニル)メチル基、(2, 6-ジメチルフェニル)メチル基、(3, 4-ジメチルフェニル)メチル基、(3, 4-ジメチルフェニル)メチル基、

(2, 3, 4-h) メチルフェニル)メチル基、(2, 3, 5-h) メチルフェニル)メチル基、(2, 3, 6-h) メチルフェニル)メチル基、(3, 4, 5-h) メチルフェニル)メチル基、(2, 4, 6-h) メチルフェニル)メチル基、(2, 3, 4, 5-r) トラメチルフェニル)メチル基、(2, 3, 4, 6-r) ラメチルフェニル)メチル基、(2, 3, 5, 6-r) ラメチルフェニル)メチル基、(2, 3, 5, 6-r) メチルフェニル)メチル基、(2, 3, 5, 6-r) メチルフェニル)メチル基、(2, 3, 5, 6-r) メチルフェニル)メチル基、(2, 3, 5, 6-r) メチル基、(2, 3, 5, 6-r) メチル基、(2, 3, 5, 6-r) メチル基、(2, 3, 5, 6-r) メチル基、(2, 3, 5, 6-r) メチルフェニル)メチル基、(2, 3, 5, 6-r) メチルフェニル)メチル基、(2, 3, 5, 6-r) メチル基、(2, 3, 5, 6-r) ステルフェニル)メチル基、(2, 3, 5, 6-r) ステルフェニル)メチル基、(2, 3, 5, 6-r) ステルフェニル)メチル基、(2, 3, 5, 6-r) ステルフェニル)

(n-プロピルフェニル) メチル基、(4ソプロピルフェニル) メチル基、(n-プチルフェニル) メチル基、(sec-ブチルフェニル) メチル基、(tert-ブチルフェニル) メチル基、(n-ペンチルフェニル) メチル基、(ネオペンチルフェニル) メチル基、(n-ペンチルフェニル) メチル基、(n-オクチルフェニル) メチル基、(n-デシルフェニル) メチル基、(n-FF) ルフェニル) メチル基、(n-FF) ルフェニル) メチル基、(n-FF) ル基、(FF) ルスニール) メチル基、(FF) ルスニール) メチル基、(FF) ルスニール) メチル基、(FF) ステルスニール) メチル基、(FF) ステルスニール) メチル基などが例示される。置換されていてもよい炭素原子数 (FF) ステルスニール ステル基の特に好ましものとしてはベンジル基が挙げられる。

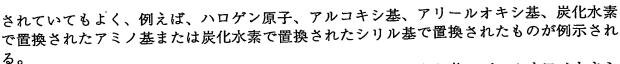
#### [0011]

 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^8$ 、 $R^9$ 、 $R^{10}$  または $R^{11}$  における 炭素原子数  $6\sim 20$  のアリール基としては、フェニル基、ナフチル基、アントラセニル基 等が挙げられる。

これらの基は、例えば、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、 炭化水素で置換されたアミノ基または炭化水素で置換されたシリル基等で置換されたもの が例示され、その具体例としては、2-トリル基、3-トリル基、4-トリル基、2,3 -キシリル基、2,4-キシリル基、2,5-キシリル基、2,6-キシリル基、3,4 ーキシリル基、3,5-キシリル基、2,3,4-トリメチルフェニル基、2,3,5-トリメチルフェニル基、2,3,6-トリメチルフェニル基、2,4,6-トリメチルフ ェニル基、3、4、5ートリメチルフェニル基、2、3、4、5ーテトラメチルフェニル 基、2,3,4,6-テトラメチルフェニル基、2,3,5,6-テトラメチルフェニル 基、ペンタメチルフェニル基、エチルフェニル基、n-プロピルフェニル基、イソプロピ ルフェニル基、nープチルフェニル基、secーブチルフェニル基、tertープチルフ ェニル基、 n-ペンチルフェニル基、 ネオペンチルフェニル基、 n-ヘキシルフェニ ル基、 n-オクチルフェニル基、 n-デシルフェニル基、 n-ドデシルフェニル基、 n-テトラデシルフェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フルオロフェニル基、3、5ージフルオロフェニル基、ペンタフルオロフェニル基、4ー クロロフェニル基、2-メトキシフェニル基、3-メトキシフェニル基、4-メトキシフ ェニル基、4-フェノキシフェニル基、4-ジメチルアミノフェニル基、4-トリメチル シリルフェニル基などが例示される。置換されていてもよい炭素原子数6~20のアリー ル基の特に好ましいものとしては、フェニル基が挙げられる。

# [0012]

 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^8$ 、 $R^9$  または $R^{10}$  における炭素原子数 $1\sim 10$ のアルコキシル基の具体例としては、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、イソプロポキシ基、n-プトキシ基、sec-プトキシ基、tert-プトキシ基、n-ペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、n-ヘキシルオキシ基、n-オクチルオキシ基、n-ノニルオキシ基、n-デシルオキシ基が例示される。これらはさらに置換



置換されたアルコキシル基の具体例としては、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ 基、トリフルオロメトキシ基、フルオロエトキシ基、ジフルオロエトキシ基、トリフルオ ロエトキシ基、テトラフルオロエトキシ基、ペンタフルオロエトキシ基、パーフルオロプ ロポキシ基、パーフルオロプチルオキシ基、パーフルオロペンチルオキシ基、パーフルオ ロヘキシルオキシ基、パーフルオロオクチルオキシ基、パーフルオロデシルオキシ基、ト リクロロメチルオキシ基、メトキシメトキシ基、フェノキシメトキシ基、ジメチルアミノ メトキシ基、トリメチルシリルメトキシ基などが例示される。置換されていてもよい炭素 原子数1~10のアルコキシ基の好ましいものとしては、メトキシ基、エトキシ基、te rtーブトキシ基等が挙げられる。

# [0013]

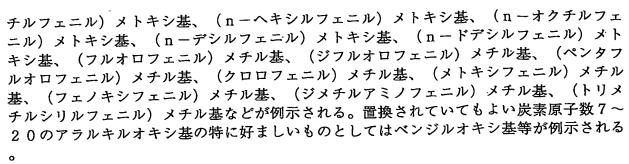
 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^8$ 、 $R^9$  または $R^{1.0}$  における置換され ていてもよい炭素原子数1~20の炭化水素で置換されたシリル基の炭化水素基としては 、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、se c ーブチル基、tertーブチル基、n ーペンチル基、ネオペンチル基、アミル基 、 n -ヘキシル基、シクロヘキシル基、n-オクチル基、n-デシル基などの炭素原子数1~ 10のアルキル基、フェニル基、トリル基、キシリル基、ナフチル基、アントラセニル基 などの炭素原子数6~20のアリール基等が挙げられる。

かかる炭素数1~20の炭化水素で置換されたシリル基としては、例えば、メチルシリル 基、エチルシリル基、フェニルシリル基などの1置換シリル基、ジメチルシリル基、ジエ チルシリル基、ジフェニルシリル基などの2置換シリル基、トリメチルシリル基、トリエ チルシリル基、トリーn-プロピルシリル基、トリーイソプロピルシリル基、トリーn-ブチルシリル基、トリーsec-ブチルシリル基、トリーtert-ブチルシリル基、ト リーイソプチルシリル基、tertーブチルジメチルシリル基、トリーnーペンチルシリ ル基、トリーn-ヘキシルシリル基、トリシクロヘキシルシリル基、トリフェニルシリル 基などの3置換シリル基等が挙げられ、好ましいものとしてはトリメチルシリル基、 t ertープチルジメチルシリル基、トリフェニルシリル基等が挙げられる。これらの炭化 水素で置換されたシリル基はいずれもがその炭化水素基がハロゲン原子、例えば、フッ素 原子で置換されたものも例示される。

# [0014]

 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^8$ 、 $R^9$  または $R^{10}$  における炭素原子 数7~20のアラルキルオキシ基としては、ベンジルオキシ基、ナフチルメトキシ基、ア ントラセニルメトキシ基、ジフェニルメトキシ基が例示され、

これらはさらに置換されていてもよく、例えば、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ 基、アリールオキシ基または炭化水素で置換されたアミノ基または炭化水素で置換された シリル基で置換されたものが例示され、その具体例としては、(2ーメチルフェニル)メ トキシ基、(3-メチルフェニル)メトキシ基、(4-メチルフェニル)メトキシ基、 2, 3-ジメチルフェニル)メトキシ基、(2, 4-ジメチルフェニル)メトキシ基、 2, 5-ジメチルフェニル)メトキシ基、(2, 6-ジメチルフェニル)メトキシ基、 3, 4-ジメチルフェニル) メトキシ基、(2,3,4-トリメチルフェニル) メトキシ 基、(2,3,5-トリメチルフェニル)メトキシ基、(2,3,6-トリメチルフェニ ル) メトキシ基、(3,4,5-トリメチルフェニル) メトキシ基、(2,4,6-トリ メチルフェニル) メトキシ基、(2,3,4,5-テトラメチルフェニル) メトキシ基、 (2, 3, 4, 6-テトラメチルフェニル) メトキシ基、(2, 3, 5, 6-テトラメチ ルフェニル)メトキシ基、(ペンタメチルフェニル)メトキシ基、(エチルフェニル)メ トキシ基、 (n-プロピルフェニル) メトキシ基、 (イソプロピルフェニル) メトキシ基 、(n-プチルフェニル)メトキシ基、(sec-プチルフェニル)メトキシ基、(te r t - プチルフェニル) メトキシ基、 (n - ペンチルフェニル) メトキシ基、 (ネオペン



#### [0015]

 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^8$ 、 $R^9$  または $R^{10}$  における炭素原子 数6~20のアリールオキシ基としては、フェノキシ基、ナフトキシ基、アントラセノキ シ基が挙げられる。

これらはさらに置換されていてもよく、例えば、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ 基、アリールオキシ基、炭化水素で置換されたアミノ基または炭化水素で置換されたシリ ル基で置換されたものが例示され、その具体例としては、

2-メチルフェノキシ基、3-メチルフェノキシ基、4-メチルフェノキシ基、2,3-ジメチルフェノキシ基、2,4-ジメチルフェノキシ基、2,5-ジメチルフェノキシ基 、2,6-ジメチルフェノキシ基、3,4-ジメチルフェノキシ基、3,5-ジメチルフ ェノキシ基、2,3,4-トリメチルフェノキシ基、2,3,5-トリメチルフェノキシ 基、2、3、6-トリメチルフェノキシ基、2、4、5-トリメチルフェノキシ基、2、 4, 6-トリメチルフェノキシ基、3, 4, 5-トリメチルフェノキシ基、2, 3, 4, 5-テトラメチルフェノキシ基、2,3,4,6-テトラメチルフェノキシ基、2,3, 5, 6-テトラメチルフェノキシ基、ペンタメチルフェノキシ基、エチルフェノキシ基、 n-プロピルフェノキシ基、イソプロピルフェノキシ基、n-ブチルフェノキシ基、se cープチルフェノキシ基、tertープチルフェノキシ基、n-ヘキシルフェノキシ基、 n-オクチルフェノキシ基、n-デシルフェノキシ基、n-テトラデシルフェノキシ基、 2-フルオロフェノキシ基、3-フルオロフェノキシ基、4-フルオロフェノキシ基、3 , 5 - ジフルオロフェノキシ基、ペンタフルオロフェノキシ基、4 - クロロフェノキシ基 、2-メトキシフェノキシ基、3-メトキシフェノキシ基、4-メトキシフェノキシ基、 4-フェノキシフェノキシ基、4-ジメチルアミノフェノキシ基、4-トリメチルシリル フェノキシ基などが例示される。置換されていてもよい炭素原子数 7~20のアリールオ キシ基の特に好ましいものとしては、フェノキシ基等が例示される。

# [0016]

 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^8$ 、 $R^9$  または $R^{10}$  における炭素原子 数1~20の炭化水素で置換されていてもよいアミノ基の炭化水素基としては、例えば、 メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-プチル基、sec-ブチル 基、tert-ブチル基、n-ペンチル基、ネオペンチル基、アミル基 、n-ヘキシル 基、シクロヘキシル基、n-オクチル基、n-デシル基などの炭素原子数1~10のアル キル基、フェニル基、トリル基、キシリル基、ナフチル基、アントラセニル基などの炭素 原子数6~20のアリール基等が挙げられる。

炭素数1~20の炭化水素で置換されたアミノ基としては、例えば、ジメチルアミノ基、 ジエチルアミノ基、ジーnープロピルアミノ基、ジイソプロピルアミノ基、ジーnープチ ルアミノ基、ジーsecープチルアミノ基、ジーtert-プチルアミノ基、ジーイソプ チルアミノ基、 tert ープチルイソプロピルアミノ基、 ジーnーヘキシルアミノ基 、ジーn-オクチルアミノ基、ジーn-デシルアミノ基、ジフェニルアミノ基等が挙げら

置換されていてもよい炭素数 1 ~ 2 0 の炭化水素で置換されていてもよいアミノ基の好ま しいものとしては、アミノ基、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基等が挙げられる。

式 (4) で示されるホスフィン化合物の $\mathbb{R}^{1/2}$  における炭素原子数 $1\sim 10$ のアルキル基

の具体例としては、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nープチル基、secープチル基、tertーブチル基、nーペンチル基、ネオペンチル基、アミル基、nーヘキシル基、nーオクチル基、nーデシル基が例示され、さらにこれらの基がハロゲン原子、アルコキシ基、アリールオキシ基、炭化水素で置換されたアミノ基または炭化水素で置換されたシリル基で置換された置換基が例示され、その具体例としては、フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロエチル基、フルオロエチル基、ジフルオロエチル基、トリフルオロエチル基、パーフルオロブチル基、パーフルオロプロピル基、パーフルオロブチル基、パーフルオロデシル基、トリクロロメチル基、フェノキシメチル基、ジメチルアミノメチル基、トリメチルシリルメチル基、メトキシメチル基、メトキシメチル基、トリメチルシリルエトキシメチル基、1ーエトキシエチル基などが例示される。これらのうち、メトキシメチル基、エトキシメチル基、メトキシメチル基、トリメチル基、メトキシメチル基、メトキシメチル基、メトキシメチル基、メトキシメチル基、メトキシメチル基、メトキシメチル基、メトキシメチル基、メトキシメチル基、メトキシメチル基、メトキシメチル基、メトキシメチル基、メトキシメチル基、メトキシメチル基、メトキシメチル基、メトキシメチル基、メトキシエトキシメチル表、トリメチルシリルエトキシメチル基、エトキシエチル基等が好ましいものとして例示され、さらに好ましくはメトキシメチル基が挙げられる。

### [0018]

R<sup>12</sup> における炭素原子数7~20のアラルキル基としては、ベンジル基、ナフチルメチル基、アントラセニルメチル基、ジフェニルメチル基等が例示され、これらの基は、例えば、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、炭化水素で置換されたアミノ基または炭化水素で置換されたシリル基で置換されたものが例示され、その具体例としては、

(2-メチルフェニル) メチル基、(3-メチルフェニル) メチル基、(4-メチルフェニル) メチル基、(2,3-ジメチルフェニル) メチル基、(2,4-ジメチルフェニル) メチル基、(2,6-ジメチルフェニル) メチル基、(3,4-ジメチルフェニル) メチル基、

(2, 3, 4-トリメチルフェニル)メチル基、(2, 3, 5-トリメチルフェニル)メチル基、(2, 3, 6-トリメチルフェニル)メチル基、(3, 4, 5-トリメチルフェニル)メチル基、(2, 3, 4, 5-テトラメチルフェニル)メチル基、(2, 3, 4, 6-テトラメチルフェニル)メチル基、(2, 3, 5, 6-テトラメチルフェニル)メチル基、(2, 3, 5, 6-テトラメチルフェニル)メチル基、(ペンタメチルフェニル)メチル基、基、<math>(エチルフェニル) メチル基、

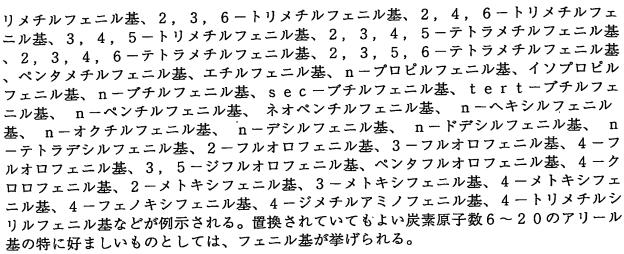
(nープロピルフェニル)メチル基、(イソプロピルフェニル)メチル基、(nーブチルフェニル)メチル基、(secーブチルフェニル)メチル基、(tertープチルフェニル)メチル基、(nーペンチルフェニル)メチル基、(ネオペンチルフェニル)メチル基、(nーペンチルフェニル)メチル基、(ネオペンチルフェニル)メチル基、(nーボデシルフェニル)メチル基、(nードデシルフェニル)メチル基、(フルオロフェニル)メチル基、(ジフルオロフェニル)メチル基、(クロロフェニル)メチル基、(メトキシフェニル)メチル基、(フェノキシフェニル)メチル基、(ジメチルアミノフェニル)メチル基、(トリメチルシリルフェニル)メチル基などが例示される。

置換されていてもよい炭素原子数7~20のアラルキル基の特に好ましいものとしてはベンジル基等が挙げられる。

#### [0019]

 $R^{1/2}$  における置換されていてもよい炭素原子数  $6 \sim 20$  のアリール基としては、フェニル基、ナフチル基、アントラセニル基等が挙げられる。

これらの基は、例えば、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、炭化水素で置換されたアミノ基または炭化水素で置換されたシリル基で置換されたものが例示され、その具体例としては、2-トリル基、3-トリル基、4-トリル基、2, 3-キシリル基、2, 4-キシリル基、2, 5-キシリル基、2, 6-キシリル基、3, 5-キシリル基、2, 3, 5-トリル基、2, 3, 5-ト



### [0020]

式(3)で示される化合物のXにおけるハロゲン原子とは、フッ素原子、クロロ原子、ブロモ原子、ヨード原子などが挙げられ、好ましくはクロロ原子が挙げられる。

#### [0021]

式(1)で示される遷移金属錯体のMは元素周期律表の第4族の元素を示し、具体的には チタン原子、ジルコニウム原子、ハフニウム原子等が挙げられ、好ましくは、チタン原子 、ジルコニウム原子等が挙げられる。

# [0022]

式(1)で示される遷移金属錯体の $X^1$ における、ハロゲン原子の具体例としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられ、好ましくは塩素原子が挙げられる。

#### [0023]

# [0024]

X¹における置換されていてもよい炭素原子数7~20のアラルキル基としては、ベンジル基、ナフチルメチル基、アントラセニルメチル基、ジフェニルメチル基等が例示され、これらの置換基は、例えば、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、炭化水素で置換されたアミノ基または炭化水素で置換されたシリル基で置換されたものが例示され、その具体例としては、

(2-メチルフェニル) メチル基、(3-メチルフェニル) メチル基、(4-メチルフェニル) メチル基、(2,3-ジメチルフェニル) メチル基、(2,4-ジメチルフェニル) メチル基、(2,6-ジメチルフェニル) メチル基、(3,4-ジメチルフェニル) メチル基、

(2, 3, 4-トリメチルフェニル) メチル基、(2, 3, 5-トリメチルフェニル) メ



チル基、(2、3、6ートリメチルフェニル)メチル基、(3、4、5ートリメチルフェー ニル) メチル基、 (2, 4, 6-トリメチルフェニル) メチル基、 (2, 3, 4, 5-テ トラメチルフェニル)メチル基、(2,3,4,6-テトラメチルフェニル)メチル基、 (2, 3, 5, 6-テトラメチルフェニル) メチル基、(ペンタメチルフェニル) メチル 基、(エチルフェニル)メチル基、

(n-プロピルフェニル) メチル基、(イソプロピルフェニル) メチル基、(n-ブチル フェニル)メチル基、(secーブチルフェニル)メチル基、(tertーブチルフェニ ル) メチル基、 (n-ペンチルフェニル) メチル基、 (ネオペンチルフェニル) メチル基 、(n-ヘキシルフェニル)メチル基、(n-オクチルフェニル)メチル基、(n-デシ ルフェニル) メチル基、(n-ドデシルフェニル) メチル基、(フルオロフェニル) メチ ル基、(ジフルオロフェニル)メチル基、(ペンタフルオロフェニル)メチル基、(クロ ロフェニル)メチル基、(メトキシフェニル)メチル基、(フェノキシフェニル)メチル 基、(ジメチルアミノフェニル)メチル基、(トリメチルシリルフェニル)メチル基など が例示される。

置換されていてもよい炭素原子数7~20のアラルキル基の特に好ましいものとしてはベ ンジル基が例示される。

# [0025]

 $X^1$  における炭素原子数  $6 \sim 20$  のアリール基としては、フェニル基、ナフチル基、アン トラセニル基等が挙げられる。

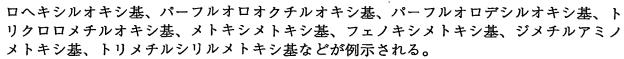
これらの基は、例えば、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、 炭化水素で置換されたアミノ基または炭化水素で置換されたシリル基で置換されたものが 例示され、その具体例としては、2-トリル基、3-トリル基、4-トリル基、2,3-キシリル基、2、4ーキシリル基、2、5ーキシリル基、2、6ーキシリル基、3、4ー キシリル基、3,5-キシリル基、2,3,4-トリメチルフェニル基、2,3,5-ト リメチルフェニル基、2,3,6-トリメチルフェニル基、2,4,6-トリメチルフェ ニル基、3,4,5-トリメチルフェニル基、2,3,4,5-テトラメチルフェニル基 、2,3,4,6-テトラメチルフェニル基、2,3,5,6-テトラメチルフェニル基 、ペンタメチルフェニル基、エチルフェニル基、n-プロピルフェニル基、イソプロピル フェニル基、n-ブチルフェニル基、sec-ブチルフェニル基、tert-プチルフェ ニル基、 n-ペンチルフェニル基、 ネオペンチルフェニル基、 n-ヘキシルフェニル 基、 n-オクチルフェニル基、 n-デシルフェニル基、 n-ドデシルフェニル基、 n ーテトラデシルフェニル基、2ーフルオロフェニル基、3ーフルオロフェニル基、4ーフ ルオロフェニル基、3,5-ジフルオロフェニル基、ペンタフルオロフェニル基、4-ク ロロフェニル基、2-メトキシフェニル基、3-メトキシフェニル基、4-メトキシフェ ニル基、4-フェノキシフェニル基、4-ジメチルアミノフェニル基、4-トリメチルシ リルフェニル基などが例示される。

置換されていてもよい炭素原子数6~20のアリール基の特に好ましいものとしては、フ ェニル基が例示される。

#### [0026]

X¹における炭素原子数1~10のアルコキシル基の具体例としては、メトキシ基、エト キシ基、n-プロポキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基、sec-プトキシ基、 tertープトキシ基、n-ペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、n-ヘキシルオ キシ基、n-オクチルオキシ基、n-ノニルオキシ基、n-デシルオキシ基が例示される 。これらはさらに置換されていてもよく、例えば、ハロゲン原子、アルコキシ基、アリー ルオキシ基、炭化水素で置換されたアミノ基または炭化水素で置換されたシリル基で置換 されたものが例示される。

置換されたアルコキシル基の具体例としては、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ 基、トリフルオロメトキシ基、フルオロエトキシ基、ジフルオロエトキシ基、トリフルオ ロエトキシ基、テトラフルオロエトキシ基、ペンタフルオロエトキシ基、パーフルオロプ ロポキシ基、パーフルオロプチルオキシ基、パーフルオロペンチルオキシ基、パーフルオ



置換されていてもよい炭素原子数1~10のアルコキシル基の好ましいものとしてメトキシ基、エトキシ基、tertーブトキシ基等が挙げられ、特に好ましいものとしては、メトキシ基が挙げられる。

#### [0027]

 $X^1$  における炭素原子数  $7 \sim 20$  のアラルキルオキシ基としては、ベンジルオキシ基、ナ フチルメトキシ基、アントラセニルメトキシ基、ジフェニルメトキシ基が例示され、 これらはさらに置換されていてもよく、例えば、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ 基、アリールオキシ基、炭化水素で置換されたアミノ基または炭化水素で置換されたシリ ル基で置換されたものが例示され、その具体例としては、(2-メチルフェニル)メトキ シ基、(3-メチルフェニル)メトキシ基、(4-メチルフェニル)メトキシ基、(2, 3-ジメチルフェニル)メトキシ基、(2,4-ジメチルフェニル)メトキシ基、(2, 5-ジメチルフェニル)メトキシ基、(2,6-ジメチルフェニル)メトキシ基、(3, 4-ジメチルフェニル)メトキシ基、(2,3,4-トリメチルフェニル)メトキシ基、 (2, 3, 5-トリメチルフェニル) メトキシ基、(2, 3, 6-トリメチルフェニル) メトキシ基、(3,4,5ートリメチルフェニル)メトキシ基、(2,4,6ートリメチ ルフェニル)メトキシ基、(2,3,4,5-テトラメチルフェニル)メトキシ基、(2 , 3, 4, 6ーテトラメチルフェニル)メトキシ基、(2, 3, 5, 6ーテトラメチルフ ェニル)メトキシ基、(ペンタメチルフェニル)メトキシ基、(エチルフェニル)メトキ シ基、(n-プロピルフェニル)メトキシ基、(イソプロピルフェニル)メトキシ基、( n-ブチルフェニル)メトキシ基、(sec-ブチルフェニル)メトキシ基、(tert ーブチルフェニル)メトキシ基、(nーペンチルフェニル)メトキシ基、(ネオペンチル フェニル)メトキシ基、(nーヘキシルフェニル)メトキシ基、(nーオクチルフェニル )メトキシ基、(n-デシルフェニル)メトキシ基、(n-ドデシルフェニル)メトキシ 基、(フルオロフェニル)メチル基、(ジフルオロフェニル)メチル基、(ペンタフルオ ロフェニル)メチル基、(クロロフェニル)メチル基、(メトキシフェニル)メチル基、 (フェノキシフェニル)メチル基、(ジメチルアミノフェニル)メチル基、(トリメチル シリルフェニル)メチル基などが例示される。

置換されていてもよい炭素原子数7~20のアラルキルオキシ基の特に好ましいものとしてはベンジルオキシ基が例示される。

#### [0028]

 $X^1$  における炭素原子数  $6 \sim 20$  のアリールオキシ基としては、フェノキシ基、ナフトキシ基、アントラセノキシ基が挙げられる。

これらはさらに置換されていてもよく、例えば、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、炭化水素で置換されたアミノ基または炭化水素で置換されたシリル基で置換されたものが例示され、その具体例としては、

2-x チルフェノキシ基、3-x チルフェノキシ基、4-x チルフェノキシ基、2 , 3-x ジメチルフェノキシ基、x , x ,



5-ジフルオロフェノキシ基、ペンタフルオロフェノキシ基、4-クロロフェノキシ基、2-メトキシフェノキシ基、3-メトキシフェノキシ基、4-メトキシフェノキシ基、4-トリメチルシリルフェノキシ基などが例示される。置換されていてもよい炭素原子数7~20のアリールオキシ基の特に好ましいものとしては、フェノキシ基が例示される。

#### [0029]

X¹における炭素原子数1~20の炭化水素で置換されたアミノ基の炭化水素基としては、例えば、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、nーペンチル基、ネオペンチル基、アミル基 、nーペキシル基、シクロヘキシル基、nーオクチル基、nーデシル基などの炭素原子数1~10のアルキル基、フェニル基、トリル基、キシリル基、ナフチル基、アントラセニル基などの炭素原子数6~20のアリール基等が挙げられる。かかる炭素原子数1~20の炭化水素で置換されたアミノ基としては、例えば、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジーnープロピルアミノ基、ジイソプロピルアミノ基、ジーnーブチルアミノ基、ジーsecーブチルアミノ基、ジーtertーブチルアミノ基、ジーnーオクチルアミノ基、ジーnーデシルアミノ基、ジーnーヘキシルアミノ基、ジーnーオクチルアミノ基、ジーnーデシルアミノ基、ジフェニルアミノ基等が挙げられ、炭素原子数1~20の炭化水素で置換されたアミノ基の好ましいものとしてはジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基等が挙げられる。

# [0030]

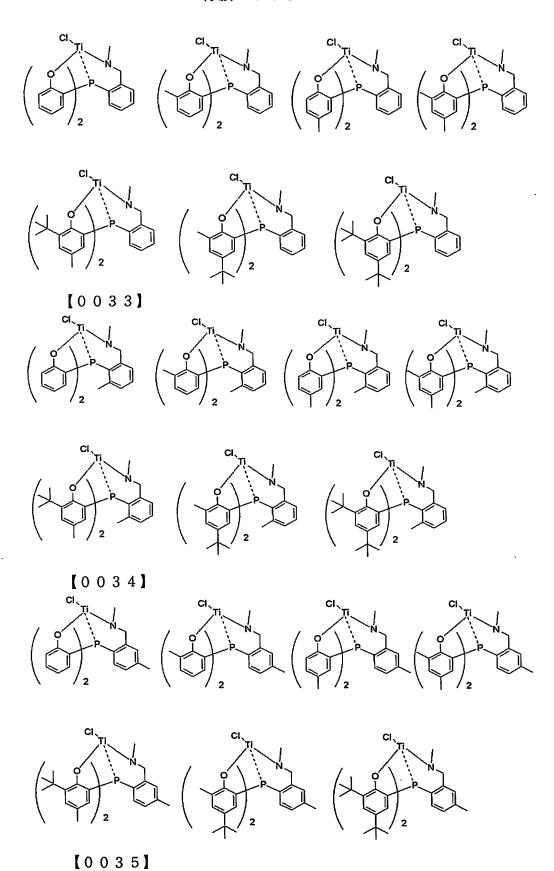
Lで示される中性配位子とは、例えば、エーテル、スルフィド、アミン、ホスフィン、オレフィンなどの中性官能基を有する分子を示し、分子内に複数箇所の配位官能基を有していてもよい。

### [0031]

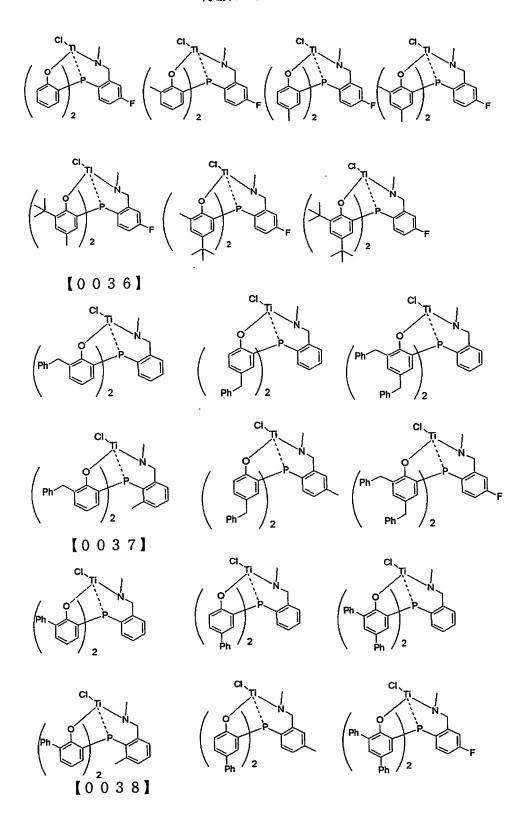
かかる中性配位子としては、例えば、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、メチル t e r t ー ブチルエーテル、フラン、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン、ジメトキシエタン、ジメチルスルフィド、ジエチルスルフィド、メチル t e r t ー ブチルスルフィド、メチル t e r t ー ブチルスルフィド、チオフェン、テトラヒドロチオフェン、エチレンジチオール ジメチルスルフィド、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリフェニルアミン、トリシクロヘキシルアミン、ピリジン、2,2'ービピリジン、テトラメチルエチレンジアミン、テトラエチルエチレンジアミン、トリフェニルホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィン、トリー t e r t ー プチルホスフィン、ビス(ジフェニルホスフィノ)メタン、ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン、ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパン、ビス(ジフェニルホスフィノ)ビナフチル、エチレン、プロピレン、ブテン、プタジエン、オクテン、オクタジエン、シクロヘキセン、シクロヘキサジエン、ノルボルネン、ノルボルナジエン等が挙げられる。

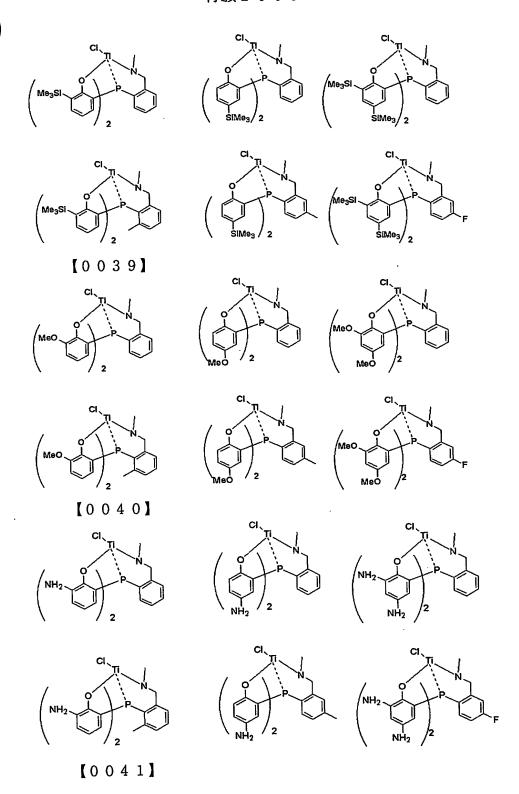
#### [0032]

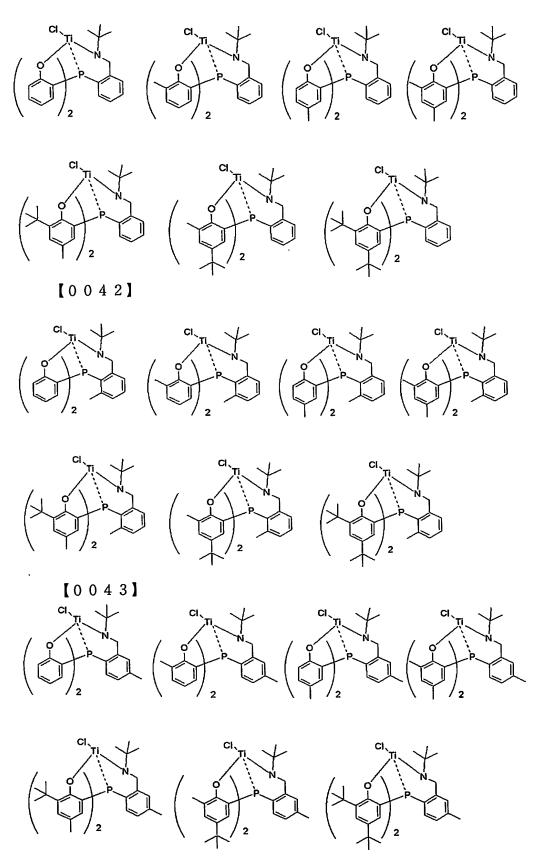
式(1)で示される遷移金属錯体としては、例えば、以下に示す化合物が挙げられる。



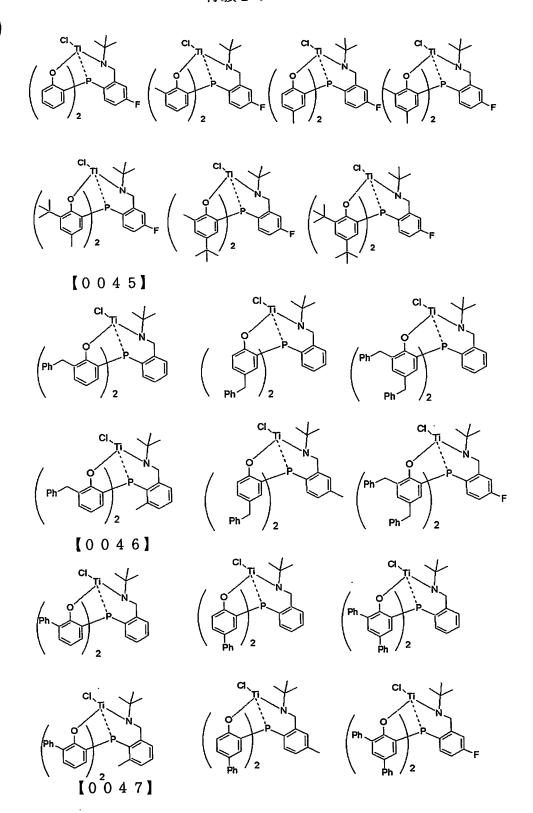
出証特2004-3083760

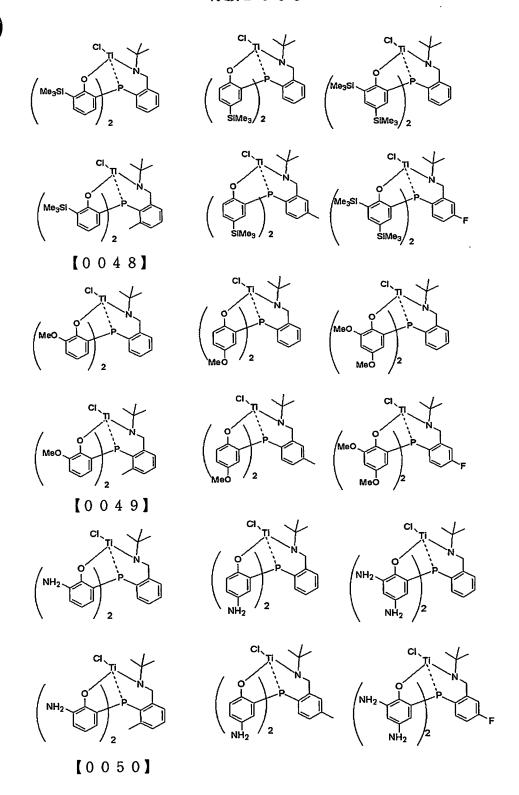


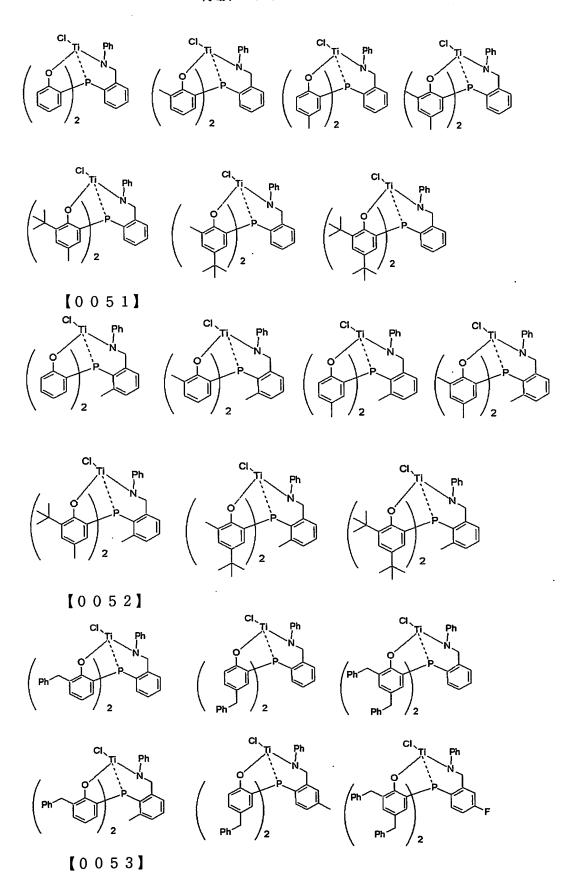


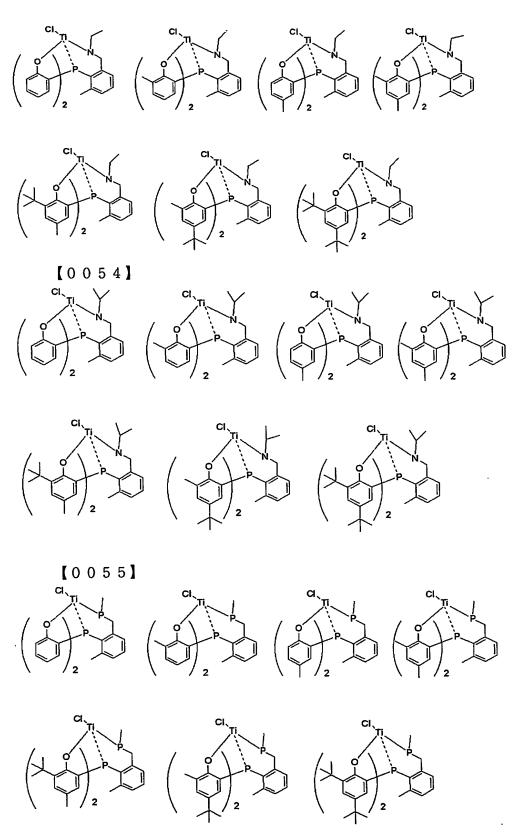


[0044]

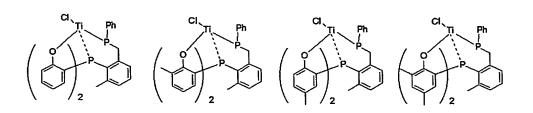








[0056]



[0057]

さらに、上記化合物において、チタン原子をジルコニウム原子またはハフニウム原子に変換した化合物などが挙げられる。

[0058]

式(2)で示される置換フェノールの具体例としては、例えば、以下に挙げる化合物が挙げられる。

$$\begin{array}{c} (Ph \longrightarrow HN) \\ (Ph \longrightarrow HN) \\$$

[0070]

[0076]

出証特2004-3083760

[0082]

$$\left(\begin{array}{c} OH \\ P \\ 2 \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} OH \\ P \\ 2 \end{array}\right$$

【0084】 式(3)で示される化合物の具体例としては、例えば、以下に示す化合物が挙げられる。

[0088]

[0091]

出証特2004-3083760

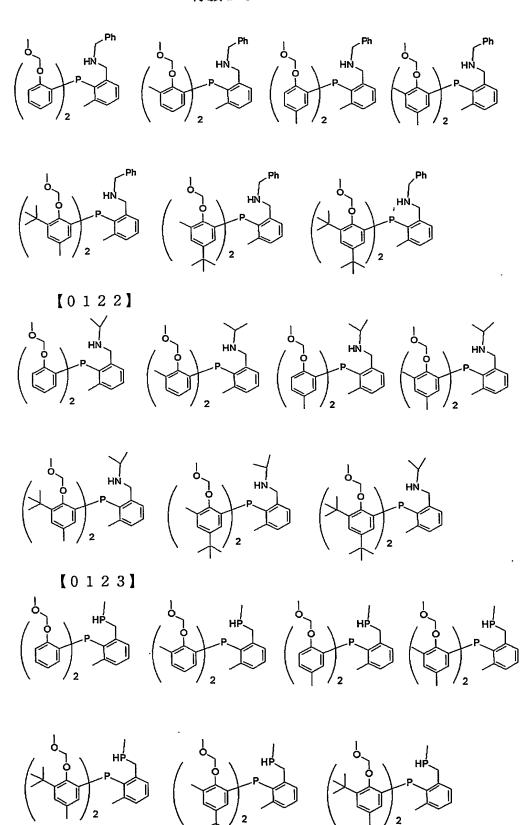
[0101]

[0107]

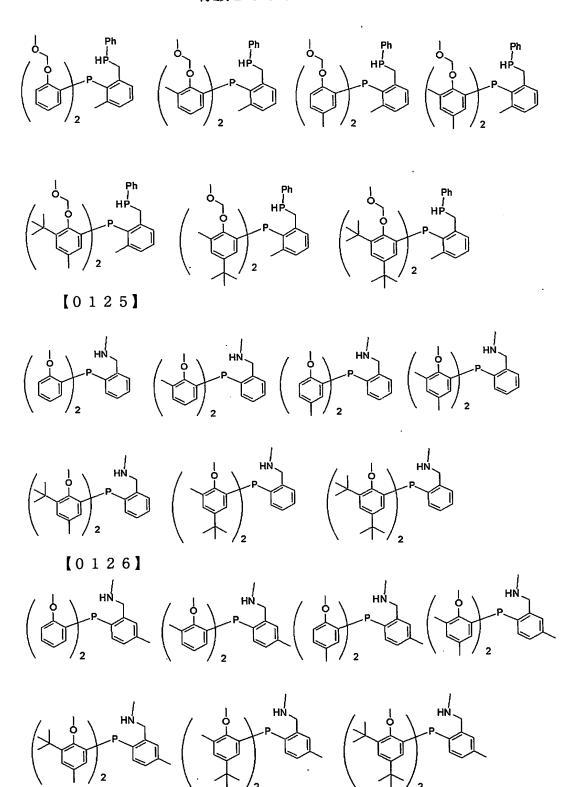
【0108】 式 (4) で示されるホスフィン化合物の具体例としては、例えば、以下に示す化合物が挙げられる。

[0118]

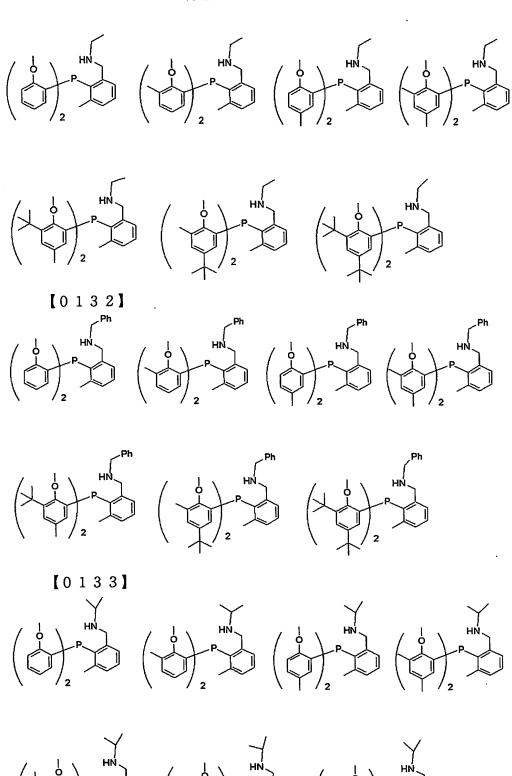
出証特2004-3083760



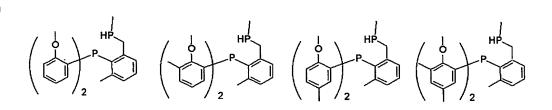
[0124]



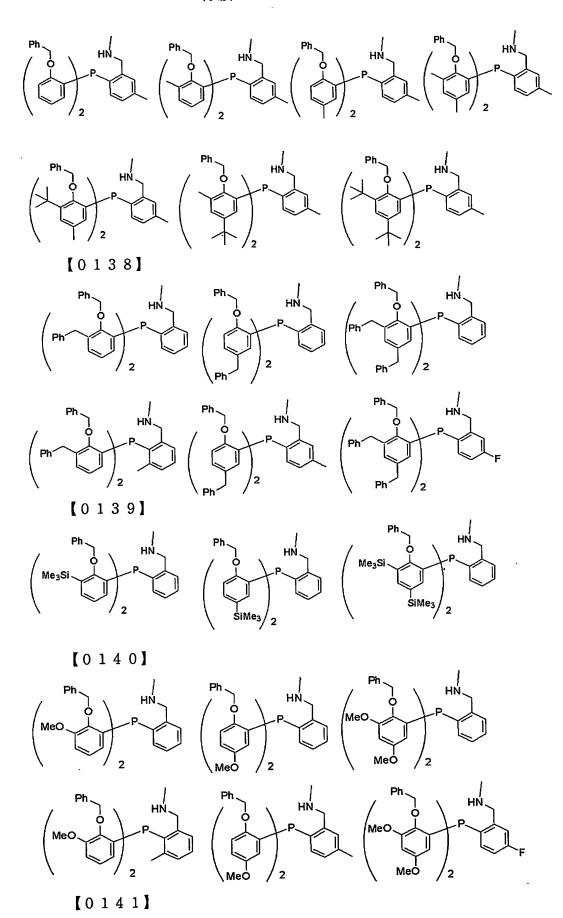
[0127]

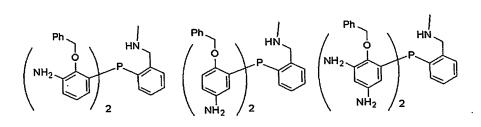


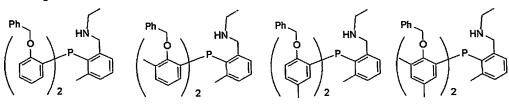
[0134]



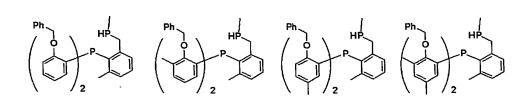
[0137]







[0144]

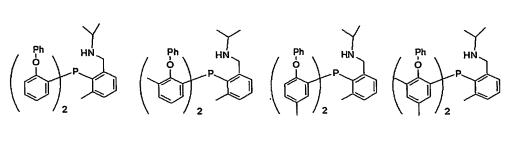


[0146]

[0147]

$$\begin{pmatrix} Ph & HN & Ph & HN \\ NH_2 & Ph & HN & Ph & HN \\ NH_2 & Ph & HN & Ph & HN \\ NH_2 & Ph & HN & Ph & HN \\ NH_2 & Ph & HN & Ph & HN \\ NH_2 & Ph & HN & Ph & HN \\ NH_2 & Ph & HN & Ph & HN \\ NH_2 & Ph & HN & Ph & HN \\ NH_2 & Ph & HN & Ph & Ph & Ph \\ NH_2 & Ph & HN & Ph & Ph & Ph \\ NH_2 & Ph & HN & Ph & Ph & Ph \\ NH_2 & Ph & HN & Ph & Ph & Ph \\ NH_2 & Ph & HN & Ph & Ph & Ph \\ NH_2 & Ph & HN & Ph & Ph & Ph \\ NH_2 & Ph & HN & Ph & Ph \\ NH_2 & Ph & HN & Ph & Ph \\ NH_2 & Ph & Ph \\ NH_2 & Ph & Ph & Ph \\ NH_2 & P$$

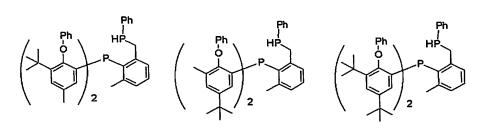
[0154]



[0 1 5 5]

[0156]

Ph
HP
Ph
H



【0157】 式(1)で示される遷移金属錯体は、式(2)で示される置換フェノールと式(5)

$$(X^3) X^2$$

$$(L)_m X^1$$
(5)

で示される遷移金属化合物とを反応させることにより製造することができる。

式 (2) で示される置換フェノールと式 (5) で示される遷移金属化合物の反応モル比は特に限定されないが、1:0.1から1:10の範囲が好ましく、さらに好ましくは1:0.5から1:2の範囲である。

# [0158]

反応に際しては、必要により塩基が用いられる。かかる塩基としては、例えば水素化ナトリウム、水素化カリウムなどの金属水素化合物、メチルリチウム、エチルリチウム、ロープチルリチウム、secープチルリチウム、tertーブチルリチウム、リチウムトリメチルシリルアセチリド、リチウムアセチリド、トリメチルシリルメチルリチウム、ビニルリチウム、フェニルリチウム、アリルリチウムなどの有機リチウム化合物といった化合物などが挙げられ、その使用量は式(2)で示される置換フェノールに対して通常0.5~5モル倍の範囲である。

## [0159]

上記反応は通常、反応に対して不活性な溶媒中で行われる。かかる溶媒としては、例えばベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、ヘキサン、ヘプタンなどの脂肪族炭化水素系溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサンなどのエーテル系溶媒、ヘキサメチルホスホリックアミド、ジメチルホルムアミドなどのアミド系溶媒、アセトニトリル、プロピオニトリル、アセトン、ジエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノンなどの極性溶媒、ジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンなどのハロゲン系溶媒といった非プロトン性溶媒などが挙げられる。かかる溶媒はそれぞれ単独もしくは2種以上を混合して用いられ、その使用量は式(2)で示される置換フェノールに対して通常1~200重量倍、好ましくは3~50重量倍の範囲である。

# [0160]

上記反応は通常、溶媒に式(2)で示される置換フェノールに必要に応じて塩基を加えたのち式(5)で示される遷移金属化合物を加えることによって行うことができる。反応温度は通常、-100 C以上溶媒の沸点以下、好ましくは-80 -100 C程度の範囲である。

#### [0161]

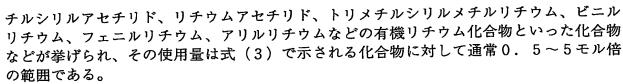
得られた反応混合物から通常の方法、例えば生成した沈殿を濾別後、濾液を濃縮して固形物を析出させるなどの手法により、式(1)で示される遷移金属錯体を取得することができる。

# [0162]

また、式(1)で示される遷移金属錯体は、式(3)で示される化合物と式(5)で示される遷移金属化合物とを反応させることにより製造することができる。式(3)で示される化合物と式(5)で示される遷移金属化合物の反応モル比は特に限定されないが、1:0.1から1:10の範囲が好ましく、さらに好ましくは1:0.5から1:2の範囲である。

# [0163]

反応に際しては、必要により塩基が用いられる。かかる塩基としては、例えば水素化ナトリウム、水素化カリウムなどの金属水素化合物、メチルリチウム、エチルリチウム、nープチルリチウム、secープチルリチウム、tertープチルリチウム、リチウムトリメ



# [0164]

上記反応は通常、反応に対して不活性な溶媒中で行われる。かかる溶媒としては、例えば ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、ヘキサン、ヘプタンなどの脂肪族炭化 水素系溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサンなどのエーテ ル系溶媒、ヘキサメチルホスホリックアミド、ジメチルホルムアミドなどのアミド系溶媒 、アセトニトリル、プロピオニトリル、アセトン、ジエチルケトン、メチルイソプチルケ トン、シクロヘキサノンなどの極性溶媒、ジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロベン ゼン、ジクロロベンゼンなどのハロゲン系溶媒といった非プロトン性溶媒などが挙げられ る。かかる溶媒はそれぞれ単独もしくは2種以上を混合して用いられ、その使用量は式( 3) で示される置換フェノール塩に対して通常  $1\sim 2$  0 0 重量倍、好ましくは  $3\sim 5$  0 重 量倍の範囲である。

# [0165]

上記反応は例えば、溶媒に式 (3) で示される化合物に必要に応じて塩基を加えたのち式 (5) で示される遷移金属化合物を加えることによって行うことができる。反応温度は通 常、−100℃以上溶媒の沸点以下、好ましくは−80~100℃程度の範囲である。

#### [0166]

得られた反応混合物から通常の方法、例えば生成した沈殿を濾別後、濾液を濃縮して固形 物を析出させるなどの手法により、式(1)で示される遷移金属錯体を取得することがで きる。

## [0167]

式(5)で示される遷移金属化合物の $X^1$ 、 $X^2$ または $X^3$ における各基の具体例は、前 記式(1)で示される遷移金属錯体における $X^1$ で挙げたものと同様の基を挙げることが できる。

#### [0168]

式 (5) で示される遷移金属化合物としては、例えばテトラベンジルチタン、テトラネオ ペンチルチタン、四塩化チタン、テトライソプロポキシチタン、ジイソプロポキシチタニ ウム ジクロライド、テトラキス (ジメチルアミノ) チタン、テトラキス (ジエチルアミ ノ) チタン、ビス (ジメチルアミノ) チタニウム ジクロライド、ビス (ジエチルアミノ ) チタニウム ジクロライド、テトラキス (トリフルオロアセトキシ) チタニウム、ビス (トリフルオロアセトキシ) チタニウム ジクロライド、三塩化チタン-3テトラヒドロ フラン錯体、四塩化チタン-2テトラヒドロフラン錯体

#### [0169]

テトラベンジルジルコニウム、テトラネオペンチルジルコニウム、四塩化ジルコニウム、 テトライソプロポキシジルコニウム、ジイソプロポキシジルコニウム ジクロライド、テ トラキス (ジメチルアミノ) ジルコニウム、テトラキス (ジエチルアミノ) ジルコニウム 、ビス(ジメチルアミノ)ジルコニウム ジクロライド、ビス(ジエチルアミノ)ジルコ ニウム ジクロライド、テトラキス (トリフルオロアセトキシ) ジルコニウム、ビス (ト リフルオロアセトキシ)ジルコニウム ジクロライド、三塩化ジルコニウムー3テトラヒ ドロフラン錯体、四塩化ジルコニウム-2テトラヒドロフラン錯体

#### [0170]

テトラベンジルハフニウム、テトラネオペンチルハフニウム、四塩化ハフニウム、テトラ イソプロポキシハフニウム、ジイソプロポキシハフニウム ジクロライド、テトラキス( ジメチルアミノ) ハフニウム、テトラキス(ジエチルアミノ)ハフニウム、ビス(ジメチ ルアミノ) ハフニウム ジクロライド、ビス (ジエチルアミノ) ハフニウム ジクロライ ド、テトラキス (トリフルオロアセトキシ) ハフニウム、ビス (トリフルオロアセトキシ ) ハフニウム ジクロライド、三塩化ハフニウムー3テトラヒドロフラン錯体、四塩化ハ



などが挙げられる。好ましくは四塩化チタン、四塩化チタンー2テトラヒドロフラン錯体 、四塩化ジルコニウム、四塩化ジルコニウムー2テトラヒドロフラン錯体等が挙げられる

## [0171]

式 (2) で示される置換フェノールは、式 (3) で示される化合物と塩基を反応させることにより製造することができる。式 (3) で示される化合物、塩基の反応モル比は特に限定されないが、1:0.1から1:10の範囲が好ましく、さらに好ましくは1:0.5から1:5の範囲である。

## [0172]

上記反応における塩基とは、例えば水素化ナトリウム、水素化カリウムなどの金属水素化合物、メチルリチウム、エチルリチウム、nープチルリチウム、secーブチルリチウム、tertーブチルリチウム、リチウムトリメチルシリルアセチリド、リチウムアセチリド、トリメチルシリルメチルリチウム、ビニルリチウム、フェニルリチウム、アリルリチウムなどの有機リチウム化合物といった化合物などが挙げられる。

#### [0173]

上記反応は通常、有機溶媒中で行われる。かかる溶媒としては、例えばベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、ヘキサン、ヘプタンなどの脂肪族炭化水素系溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサンなどのエーテル系溶媒、ヘキサメチルホスホリックアミド、ジメチルホルムアミドなどのアミド系溶媒、アセトニトリル、プロピオニトリル、アセトン、ジエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノンなどの極性溶媒、ジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンなどのハロゲン系溶媒といった非プロトン性溶媒、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノールなどのプロトン性溶媒などが挙げられる。かかる溶媒はそれぞれ単独もしくは2種以上を混合して用いられ、その使用量は式(3)で示される化合物に対して通常1~200重量倍、好ましくは3~50重量倍の範囲である。

# [0174]

上記反応の温度は通常、-100℃以上溶媒の沸点以下、好ましくは-80~100℃程度の範囲である。

# [0175]

得られた反応混合物から通常の方法、例えば溶媒を留去するなどの手法により、式 (2) で示される置換フェノールを取得することができる。

## [0176]

式 (3) で示される化合物は、式 (4) で示されるホスフィン化合物と酸を反応させることにより製造することができる。式 (4) で示されるホスフィン化合物、酸の反応モル比は特に限定されないが、1:0.01から1:10の範囲が好ましく、さらに好ましくは1:0.01から1:5の範囲である。

#### [0177]

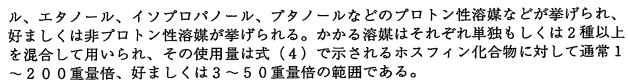
上記反応における酸とは、塩化水素、臭化水素、ヨウ化水素、硫酸、硝酸などのプレンス テッド酸などが挙げられ、好ましくは塩化水素が挙げられる。

# [0178]

上記反応で用いられる酸は、例えば、塩化水素の場合、塩化水素ガスを用いてもよいし、酸クロライドとアルコールから系中で塩化水素を発生させてもよい。

# [0179]

上記反応は通常、有機溶媒中で行われる。かかる溶媒としては、例えばベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、ヘキサン、ヘプタンなどの脂肪族炭化水素系溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサンなどのエーテル系溶媒、アセトニトリル、プロピオニトリル、アセトン、ジエチルケトン、メチルイソプチルケトン、シクロヘキサノン、酢酸エチルなどの極性溶媒、ジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンなどのハロゲン系溶媒といった非プロトン性溶媒、メタノー



#### [0180]

上記反応の温度は通常、-100℃以上溶媒の沸点以下、好ましくは-80~100℃程度の範囲である。

## [0181]

得られた反応混合物から通常の方法、例えば溶媒を留去するなどの手法により、式(3)で示される化合物を取得することができる。

## [0182]

式(4)で示されるホスフィン化合物は、式(6)

(式中、A、R  $^1$  、R  $^2$  、R  $^3$  、R  $^4$  、R  $^5$  、R  $^6$  、R  $^7$  、R  $^8$  、R  $^9$  、R  $^{1}$   $^1$  およびR  $^{1}$   $^2$  は、前記と同じ意味を表す。)

で示されるトリアリール化合物を還元することにより製造することができる。かかる還元 反応とは、水素化ホウ素ナトリウム、リチウムアルミニウムハイドライドなどの金属水素 化物による還元、水素などによる還元などにより行うことができる。

式 (6) で示されるトリアリール化合物と金属水素化物または水素との反応モル比は、特に限定されないが、1:0.1から1:10の範囲が好ましく、さらに好ましくは1:0.5から1:5の範囲である。

#### [0183]

反応は通常、有機溶媒中で行われる。かかる溶媒としては、例えばベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒、ヘキサン、ヘプタンなどの脂肪族炭化水素系溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、ジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンなどのハロゲン系溶媒などの非プロトン性溶媒、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノールなどのプロトン系溶媒などが挙げられる。かかる溶媒はそれぞれ単独もしくは2種以上を混合して用いられ、その使用量は式(6)で示されるトリアリール化合物に対して通常1~200重量倍、好ましくは3~50重量倍の範囲である。

#### [0184]

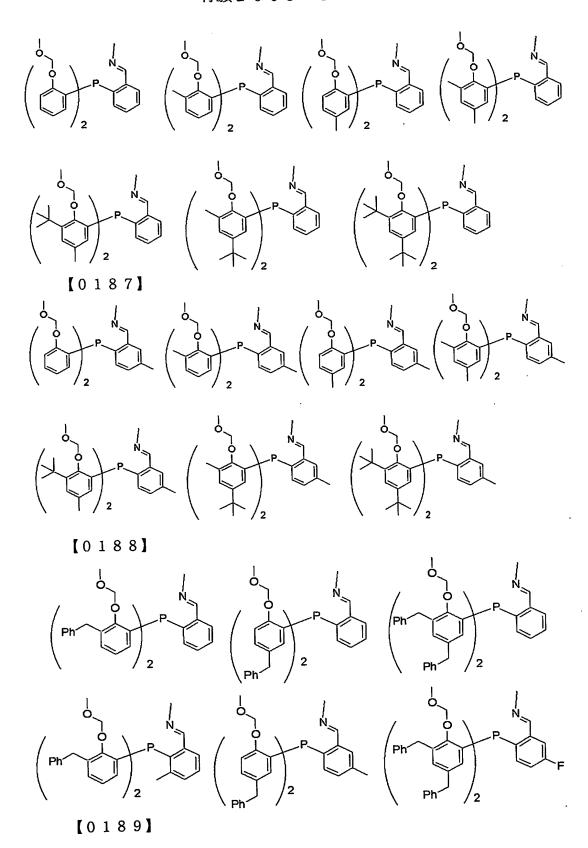
上記反応は例えば、式 (6) で示されるトリアリール化合物に金属水素化物または水素を加えることによって行うことができる。反応温度は、通常、-100 C以上溶媒の沸点以下、好ましくは、-80 C-100 Cの範囲である。

#### [0185]

得られた反応混合物から通常の方法、例えば溶媒を留去するなどの手法により、式 (4) で示されるホスフィン化合物を取得することができる。また必要に応じて、シリカゲルクロマトグラフィーなどの方法により精製できる。

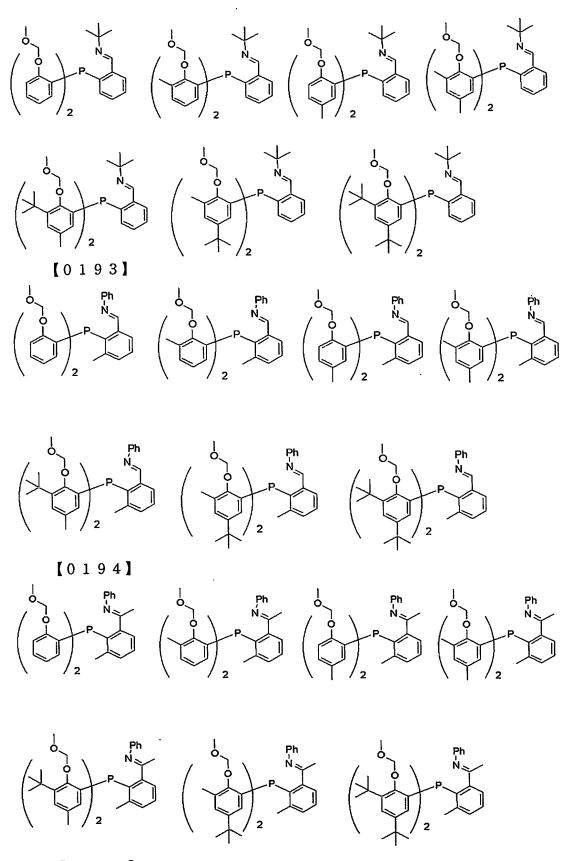
# [0186]

式 (6) で示されるトリアリール化合物としては、例えば、以下に示す化合物が挙げられる。

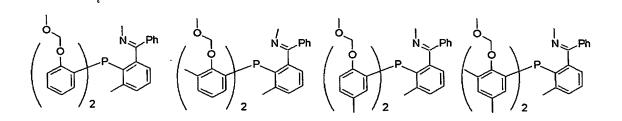


出証特2004-3083760

$$(N_{1}, N_{1}, N_{2}, N_{2},$$



[0195]



[0196]

[0197]

[0198]

$$\left(\begin{array}{c} \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \\ 2 \end{array}\right)_{2}^{N} \left(\begin{array}{c} \downarrow \\ \downarrow \\ 2 \end{array}\right)_{2}^{N} \left(\begin{array}{c} \downarrow \\ \downarrow \\ 2 \end{array}\right)_{2}^{N}$$

[0199]

$$\left(\begin{array}{c} 1\\ 0\\ 0\\ 2\\ \end{array}\right)_{2}$$

$$\left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}\right)_{2}$$

[0200]

$$\left(\begin{array}{c} Ph \\ \end{array}\right)_{2}$$

$$\left(\begin{array}{c} Ph \\ Ph \\ 2 \end{array}\right)_2$$
  $\left(\begin{array}{c} Ph \\ Ph \\ 2 \end{array}\right)_2$   $\left(\begin{array}{c} Ph \\ Ph \\ 2 \end{array}\right)_2$ 

[0201]

$$\begin{pmatrix} \mathsf{MeO} & \mathsf{P} & \mathsf{MeO} \\ \mathsf{N} & \mathsf{MeO} & \mathsf{P} \\ \mathsf{MeO} & \mathsf{P} \end{pmatrix}$$

# [0203]

$$\begin{pmatrix} \mathsf{NH}_2 & \mathsf{N} & \mathsf{NH}_2 & \mathsf{N} \\ \mathsf{NH}_2 & \mathsf{N} & \mathsf{NH}_2 & \mathsf{N} \\ \mathsf{NH}_2 & \mathsf{N} & \mathsf{NH}_2 & \mathsf{N} \end{pmatrix}$$

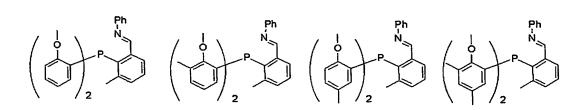
$$\begin{pmatrix} \mathsf{NH}_2 & \mathsf{N} & \mathsf{NH}_2 & \mathsf{N} \\ \mathsf{NH}_2 & \mathsf{N} & \mathsf{NH}_2 & \mathsf{N} \\ \mathsf{NH}_2 & \mathsf{N} & \mathsf{NH}_2 & \mathsf{N} \end{pmatrix}$$

[0204]

$$\left(\begin{array}{c} \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \\ 2 \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} \downarrow \\ 2 \end{array}\right) \left(\begin{array}{$$

$$\left(\begin{array}{c} \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \\ 2 \end{array}\right)_2 \qquad \left(\begin{array}{c} \downarrow \\ 2 \end{array}\right)_2 \qquad \left(\begin{array}{c}$$

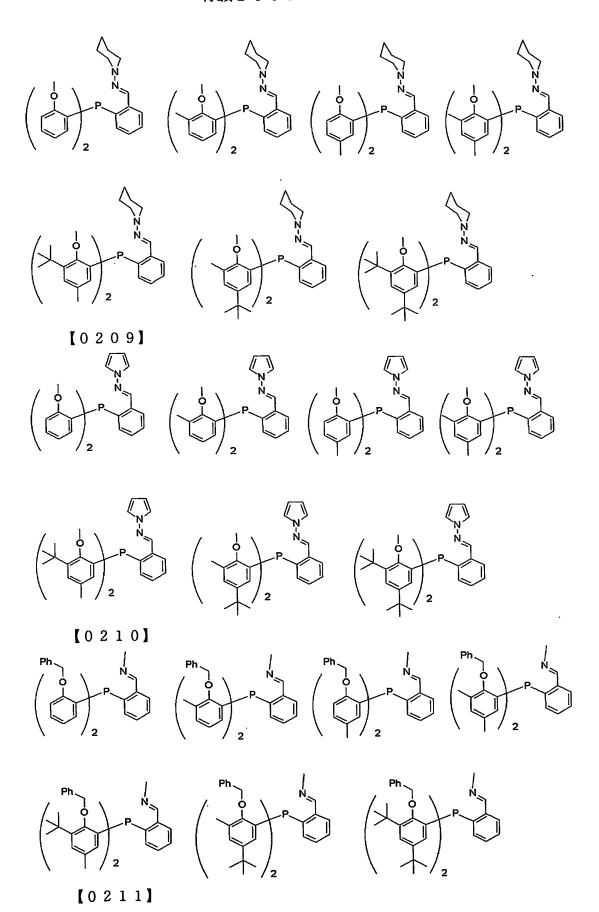
[0205]



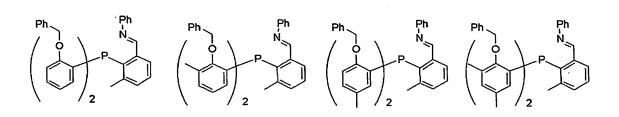
[0207]

$$\left(\begin{array}{c} \downarrow \\ \downarrow \\ 2 \end{array}\right)^{P} \left(\begin{array}{c} \downarrow \\ 2 \end{array}\right)^{P} \left(\begin{array}$$

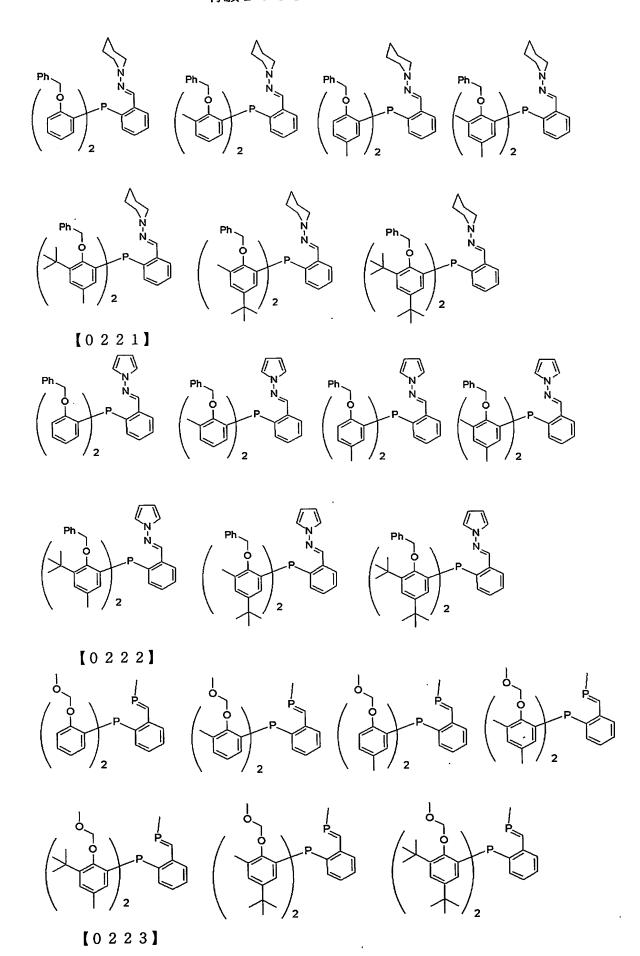
[0208]

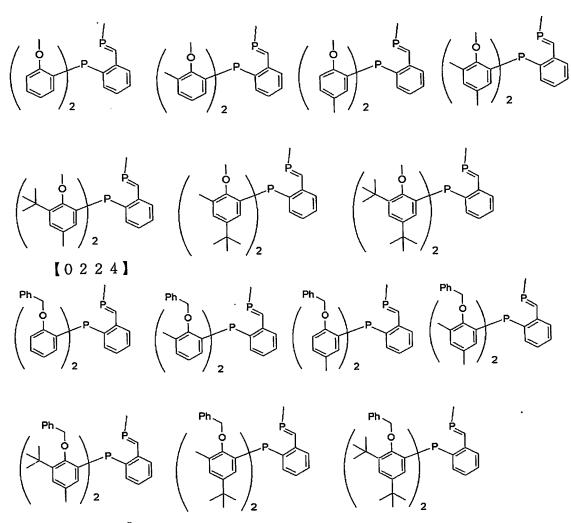


[0217]



[0220]





[0225]

かくして製造される式 (1) で示される遷移金属錯体は、化合物 (A) 、あるいはさらに 化合物 (B) を、重合の際に任意の順序で仕込み使用することができるが、またそれらの 任意の化合物の組合せを予め接触させて得られた反応物を用いることもできる。

### [0226]

### 〔化合物(A)〕

本発明において用いられる化合物(A)としては、公知の有機アルミニウム化合物が使用できる。好ましくは、前記化合物(A1)~(A3)のいずれか、あるいはそれらの2種以上の混合物が挙げられる。

(A1): 式 Ela Al (Z) 3-a で示される有機アルミニウム化合物、

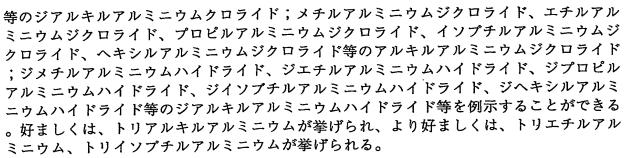
(A2): 式 {-A1(E2)-O-}b で示される構造を有する環状のアルミノキサン、

(A3): 式 E3 {-A1(E3)-O-} c A1(E3) 2 で示される構造を有する線状のアルミノキサン

(式中、 $E1\sim E3$  は同一または相異なり、炭素原子数 $1\sim 8$  の炭化水素基であり、Z は同一または相異なり、水素原子またはハロゲン原子を表し、a は1 、2 または3 で、b は2 以上の整数を、c は1 以上の整数を表す。)

### [0227]

式 E1 a A1 Z3-a で示される有機アルミニウム化合物 (A1) の具体例としては、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリプロピルアルミニウム、トリイソプチルアルミニウム、トリヘキシルアルミニウム等のトリアルキルアルミニウム;ジメチルアルミニウムクロライド、ジエチルアルミニウムクロライド、ジプロピルアルミニウムクロライド、ジイソプチルアルミニウムクロライド、ジヘキシルアルミニウムクロライド



### [0228]

式  $\{-A1\ (E2\ )-O-\}$  b で示される構造を有する環状のアルミノキサン(A2)または、式  $E3\ \{-A1\ (E3\ )-O-\}$  c A1E32 で示される構造を有する線状のアルミノキサン(A3)における、E2 、E3 の具体例としては、メチル基、エチル基、ノルマルプロピル基、イソプロピル基、ノルマルブチル基、イソブチル基、ノルマルペンチル基、ネオペンチル基等のアルキル基を例示することができる。 b は 2 以上の整数であり、 c は 1 以上の整数である。好ましくは、E2またはE3 はメチル基、イソブチル基が挙げられ、B3 は B3 には B4 の B4

### [0229]

上記のアルミノキサンは市販のものを用いてもよいし、各種の方法で造られるものを用いてもよい。その方法については特に制限はなく、公知の方法に準じて造ればよい。例えば、トリアルキルアルミニウム (例えば、トリメチルアルミニウムなど) を適当な有機溶剤 (ベンゼン、脂肪族炭化水素など) に溶かした溶液を水と接触させて造る。また、トリアルキルアルミニウム (例えば、トリメチルアルミニウムなど) を結晶水を含んでいる金属塩 (例えば、硫酸銅水和物など) に接触させて造る方法が例示できる。

## [0230]

#### [化合物B]

本発明において化合物 (B) としては、 (B1) 式BQ1 Q2 Q3 で表されるホウ素化合物、 (B2) 式Z+ (BQ1 Q2 Q3 Q4) - で表されるホウ素化合物、 (B3) 式 (L-H) + (BQ1 Q2 Q3 Q4) - で表されるホウ素化合物のいずれか、あるいはそれらの2種以上の混合物が挙げられる。

### [0231]

式 BQ1 Q2 Q3 で表されるホウ素化合物(B1)において、Bは3価の原子価状態のホウ素原子であり、Q1  $\sim$ Q3 はハロゲン原子、炭素数  $1\sim20$  個の炭化水素基、炭素数  $1\sim20$  個のハロゲン化炭化水素基、炭素数  $1\sim20$  個の炭化水素で置換されたシリル基、炭素数  $1\sim20$  個のアルコキシ基または炭素数  $1\sim20$  個の炭化水素で置換されたアミノ基であり、それらは同じであっても異なっていてもよい。好ましいQ1  $\sim$ Q3としてはハロゲン原子、炭素数  $1\sim20$  個の炭化水素基、炭素数  $1\sim20$  個のハロゲン化炭化水素基等が挙げられる。

#### [0232]

(B1) の具体例としては、トリス(ペンタフルオロフェニル)ボラン、トリス(2,3,5,6ーテトラフルオロフェニル)ボラン、トリス(2,3,4,5ーテトラフルオロフェニル)ボラン、トリス(3,4,5ートリフルオロフェニル)ボラン、トリス(2,3,4ートリフルオロフェニル)ボラン、フェニルビス(ペンタフルオロフェニル)ボラン等が挙げられるが、好ましくは、トリス(ペンタフルオロフェニル)ボランが挙げられる。

### [0233]

式 $Z_+$  (BQ1 Q2 Q3 Q4) - で表されるホウ素化合物 (B2) において、 $Z_+$  は無機または有機のカチオンであり、Bは3価の原子価状態のホウ素原子であり、Q1  $\sim$ Q4 は上記の (B1) におけるQ1  $\sim$ Q3 と同様のものが挙げられる。

[0234]

式  $Z_+$  (BQ1 Q2 Q3 Q4) - で表される化合物の具体例としては、無機のカチオンである  $Z_+$  には、フェロセニウムカチオン、アルキル置換フェロセニウムカチオン、銀陽イオンなどが、有機のカチオンである  $Z_+$  には、トリフェニルメチルカチオンなどが挙げられる。(BQ1 Q2 Q3 Q4) - には、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、テトラキス(2,3,5,6-テトラフルオロフェニル)ボレート、テトラキス(2,3,4,5-トリフルオロフェニル)ボレート、テトラキス(2,2,4-トリフルオロフェニル)ボレート、フェニルビス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、テトラキス(3,5-ビストリフルオロメチルフェニル)ボレートなどが挙げられる。

[0235]

これらの具体的な組み合わせとしては、フェロセニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、1,1'ージメチルフェロセニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、銀テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、トリフェニルメチルテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、トリフェニルメチルテトラキス(3,5-ビストリフルオロメチルフェニル)ボレートなどを挙げることができるが、好ましくは、トリフェニルメチルテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレートが挙げられる。

[0236]

また、式 (L-H) + (BQ1Q2Q3Q4) - で表されるホウ素化合物 (B3) においては、Lは中性ルイス塩基であり、(L-H) + はブレンステッド酸であり、Bは3価の原子価状態のホウ素原子であり、 $Q1\sim Q4$  は上記の (B1) における $Q1\sim Q3$  と同様のものが挙げられる。

[0237]

式 (L-H) +  $(BQ1\ Q2\ Q3\ Q4)$  - で表される化合物の具体例としては、ブレンステッド酸である (L-H) + には、トリアルキル置換アンモニウム、N,  $N-ジアルキルアニリニウム、ジアルキルアンモニウム、トリアリールホスホニウムなどが挙げられ、(<math>BQ1\ Q2\ Q3\ Q4$ ) - には、前記と同様のものが挙げられる。

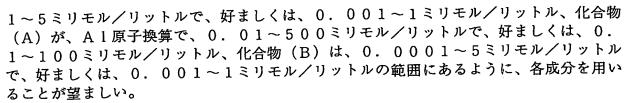
[0238]

これらの具体的な組み合わせとしては、トリエチルアンモニウムテトラキス(ペンタフル オロフェニル) ボレート、トリプロピルアンモニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニ ル) ボレート、トリ (ノルマルプチル) アンモニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニ ル) ボレート、トリ (ノルマルプチル) アンモニウムテトラキス (3,5-ビストリフル オロメチルフェニル) ボレート、N, N-ジメチルアニリニウムテトラキス (ペンタフル オロフェニル) ボレート、N, N-ジエチルアニリニウムテトラキス (ペンタフルオロフ ェニル) ボレート、N, N-2, 4, 6-ペンタメチルアニリニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、N, N-ジメチルアニリニウムテトラキス (3, 5-ビス トリフルオロメチルフェニル)ボレート、ジイソプロピルアンモニウムテトラキス(ペン タフルオロフェニル) ボレート、ジシクロヘキシルアンモニウムテトラキス (ペンタフル オロフェニル) ボレート、トリフェニルホスホニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニ ル) ボレート、トリ (メチルフェニル) ホスホニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニ ル) ボレート、トリ (ジメチルフェニル) ホスホニウムテトラキス (ペンタフルオロフェ ニル)ボレートなどを挙げることができるが、好ましくは、トリ(ノルマルブチル)アン モニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、N, N-ジメチルアニリニウ ムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート等が挙げられる。

[0239]

各触媒成分の使用量は、化合物(A)/遷移金属錯体(1)のモル比が 0. 1~10000で、好ましくは 5~2000、化合物(B)/遷移金属錯体(1)のモル比が 0. 01~100で、好ましくは 0. 5~10の範囲にあるように、各成分を用いることが望ましい。

各触媒成分を溶液状態で使う場合の濃度については、遷移金属錯体(1)が、0.000



## [0240]

本発明において、重合に使用するモノマーは、炭素原子数2~20個からなるオレフィン 、ジオレフィン等のいずれをも用いることができ、同時に2種類以上のモノマーを用いる こともできる。かかるモノマーを以下に例示するが、本発明は下記化合物に限定されるも のではない。かかるオレフィンの具体例としては、エチレン、プロピレン、ブテンー1、 ペンテンー1、ヘキセンー1、ヘプテンー1、オクテンー1、ノネンー1、デセンー1、 5-メチル-2-ペンテン-1、ビニルシクロヘキセン等が例示される。ジオレフィン化 合物としては、炭化水素化合物の共役ジエン、非共役ジエンが挙げられ、かかる化合物の 具体例としては、非共役ジエン化合物の具体例として、1, 5-ヘキサジエン、1, 4-9ーデカジエン、4ーメチルー1,4-ヘキサジエン、5-メチルー1,4-ヘキサジ エン、7-メチル-1,6-オクタジエン、5-エチリデン-2-ノルボルネン、ジシク ロペンタジエン、5ービニルー2ーノルボルネン、5ーメチルー2ーノルボルネン、ノル ボルナジエン、5-メチレン-2-ノルボルネン、1,5-シクロオクタジエン、5,8 エンドメチレンヘキサヒドロナフタレン等が例示され、共役ジエン化合物の具体例とし ては、1,3-プタジエン、イソプレン、1,3-ヘキサジエン、1,3-オクタジエン 、1,3-シクロオクタジエン、1,3-シクロヘキサジエン等を例示することができる

。 共重合体を構成するモノマーの具体例としては、エチレンとプロピレン、エチレンとプテ 2-1、エチレンとヘキセン2-1、プロピレンとブテン2-1等、およびそれらにさらに 2-10

#### [0241]

本発明では、モノマーとして芳香族ビニル化合物も用いることができる。芳香族ビニル化合物の具体例としては、スチレン、0-メチルスチレン、m-メチルスチレン、p-メチルスチレン、0, p-ジメチルスチレン、0-エチルスチレン、m-エチルスチレン、0-エチルスチレン、0-クロロスチレン、0-クロロスチレン、0-クロロスチレン、0-0 ビニルベンゼン等が挙げられる。

### [0242]

重合方法も、特に限定されるものではないが、例えば、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭化水素、ベンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素、又はメチレンジクロライド等のハロゲン化炭化水素を溶媒として用いる溶媒重合、又はスラリー重合、ガス状のモノマー中での気相重合等が可能であり、また、連続重合、回分式重合のどちらでも可能である。

#### [0243]

重合温度は、-50  $\mathbb{C}$   $\sim$  200  $\mathbb{C}$  の範囲をとり得るが、特に、-20  $\mathbb{C}$   $\sim$  100  $\mathbb{C}$  程度の範囲が好ましく、重合圧力は、常圧  $\sim$  6 MPa (60 kg/cm2 G) が好ましい。重合時間は、一般的に、目的とするポリマーの種類、反応装置により適宜選定されるが、1 分間  $\sim$  20 時間の範囲をとることができる。また、共重合体の分子量を調節するために水素等の連鎖移動剤を添加することもできる。

### 【実施例】

### [0244]

以下、実施例を挙げて、本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。また、実施例におけるポリマーの性質は、下記の方法により測定した。

# [0245]

## [分子量および分子量分布]

RapidGPC (Symyx社製)を用いて以下の条件により測定した。

送液装置 : (LCポンプ) Gilson社製

Model305(ポンプヘッド25.SC)

カラム : PolymerLaboratories (PL)社製

PLgel Mixed-B  $10 \mu$  m

7.5mm  $\phi \times 300$ mm

移動相 :o-ジクロロベンゼン

溶解溶媒 :1,2,4-トリクロロベンゼン

流量 : 2 m l /分 カラム温度: 160℃

検量線 : PL社標準品 ポリスチレン(PS) 8試料

(標準PS分子量) 5,000、10,050、28,500、65,500

185, 400, 483, 000, 1, 013, 000, 3, 390, 000

# [0246]

### [熟点]

SAMMS (Sensor Array Modular System) (Symyx社製)を用いて以下の条件により測定した。

測定モード : 熱容量スペクトロスコピーによる融解温度測定

雰囲気ガス : 真空条件(3.0×10<sup>-4</sup> Torr以下)

温度プログラム: (スタート) 室温

(昇温速度) 約50℃/分 (ホールド) 200℃ (0分)

### [0247]

# [M e 分岐]

IR (Bruker社製EQUINOX55) を用いて以下の条件により測定した。

測定モード: 反射透過法 (鏡面にフィルム作成)

ブランク :鏡面 (Air)

測定条件 : (分解能) 2 c m<sup>-1</sup> 、(積算回数) 1 2 8 回、

(波長) 400~4000 c m-1

### [0248]

#### 合成

### [実施例1]

「化合物[5]の合成]

1-メトキシメトキシー2-tertープチルー4-メチルベンゼン(2.08g、10.0mmol)のテトラヒドロフラン溶液(23.5mL)に-78℃でn―プチルリチ

ウム1.56Mへキサン溶液  $(7.05\,\text{mL})$  を滴下し、室温まで昇温し1時間攪拌した。反応混合液を三塩化リン  $(0.69\,\text{g}, 5.0\,\text{mmol})$  のテトラヒドロフラン溶液  $(23.5\,\text{mL})$  に $-78\,\text{C}$ にて滴下し、室温に昇温し5時間攪拌した。不溶物を濾別した濾液を減圧留去することにより化合物 [1] を定量的に得た。

2-(o-7)ロモフェニル)-1, 3-33キソラン(11.15g、50.0 mmol) のテトラヒドロフラン溶液(180.6 mL)に、-780でn-74ルリチウム 1.56 m0キサン溶液(35.3 mL)を滴下し、室温まで昇温し 2 時間攪拌した。反応混合液を-780に冷却し、化合物 1 (24.05g、50.0 mol) のテトラヒドロフラン溶液(77.4 m1)を滴下し、室温まで昇温し 10 時間攪拌した。脱イオン水(200.0 mL)とトルエン(200.0 mL)を加え反応を停止し、有機層を飽和食塩水(100 mL)で洗浄した後、溶媒を留去し、淡黄色油状として粗生成物を得た。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(200.0 m1)により精製を行い、白色固体として化合物 200.0 m2)を 200.0 m3 200.0 m3 200.0 m4 200.0 m4 200.0 m5 200.0 m6 200.0 m7 200.0 m7 200.0 m8 200.0 m8 200.0 m9 200.

化合物 [2] (1.49g、2.50mmol)のテトラヒドロフラン/水=10/1溶液 (46.3mL)に室温で98%硫酸(1.32g)を加え室温で3時間攪拌した。脱イオン水 (70.0mL)とトルエン (50.0mL)を加え反応を停止し、有機層を飽和食塩水 (70mL)で洗浄した後、溶媒を留去し淡黄色油状として化合物 [3]を定量的に得た。

化合物 [3] (1.38g、2.50mmol)のエタノール溶液(62.4mL)に室温でtertーブチルアミン(0.91g、12.5mmol)を加え、40 ℃まで昇温し4.5時間攪拌した。溶媒を留去することにより化合物 [4]を定量的に得た。化合物 [4] (0.45g、0.75mmol)のエタノール溶液(5.76mL)に室温にて水素化ホウ素ナトリウム(0.03g、0.83mmol)を加え2時間攪拌した。反応混合溶液に脱イオン水(10.0mL)とトルエン(10.0mL)を加え反応を停止し、有機層を飽和食塩水(10.0mL)で洗浄した後、溶媒を留去し、白色固体として化合物 [5]を定量的に得た。

<sup>1</sup> H NMR(CDCl<sub>3</sub>) δ0. 98 (9H) 、1. 32 (18H) 、2. 03 (6H) 、3. 38 (6H) 、3. 3 (2H) 、5. 05 (4H) 、6. 35 (2H) 、6. 78 (2H) 、7. 01-7. 20 (4H) 、7. 37 (1H)

[0249]

[実施例2]

[化合物 [3] の合成]

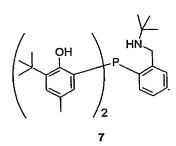
化合物 [5] (0.49g、0.81mmol)の酢酸エチル/メタノール=1/1溶液(20.0mL)に室温でアセチルクロライド(0.32g、4.03mmol)を加え室温で15時間攪拌した。溶媒を減圧留去することにより、白色固体として化合物 [6]を345.0mg(76.7%)得た。

<sup>1</sup> H NMR(CDC1<sub>3</sub>) δ1. 21 (9H), 1. 40 (18H), 2. 13 (6H), 3. 87 (2H), 6. 38 (2H), 7. 01-7. 37 (5H), 7. 71 (1H), 9. 26 (2H)

[0250]

[実施例3]

[化合物 [7] の合成]

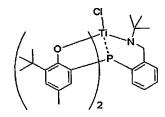


化合物 [6] のテトラヒドロフラン溶液に水酸化ナトリウムを加え攪拌する。脱イオン水により反応を停止し、有機層を取り出し溶媒を留去することで化合物 [7] が得られる。

[0251]

[実施例4]

[錯体[8]の合成]



8 60%水素化ナトリウム (0.15g、3.72mmol)のテトラヒドロフラン溶液 (2.33mL)に、-78 で化合物 [6] (0.35g、0.62mmol)のテトラヒドロフラン溶液 (3.11mL)を滴下し、室温まで昇温し1時間攪拌した。反応混合液を-78 でにて四塩化チタニウム-2 テトラヒドロフラン錯体 (0.21g、0.62mmol)のテトラヒドロフラン溶液 (2.33mL)に滴下した。室温まで昇温し10時間攪拌し溶媒を減圧留去後、トルエン (5.0mL)を加え、不溶物を濾別した濾液を減圧留去することにより、錯体 [8]を赤色固体として258.5mg (61.5%)得た。

<sup>1</sup> H NMR(C<sub>6</sub> D<sub>6</sub>) δ0.88 (9 H), 1.34 (18 H), 1.68 (6 H), 3.80 (2 H), 6.60-7.88 (8 H)

EI-MS 600 (M+)

[0252]

重合

「実施例5]

オートクレーブに窒素下で、トルエン 5.0 m L を仕込み、 40 ℃で安定させた後、エチレンを 0.60 M P a まで加圧し安定させた。ここに、MMAO( $100\mu$  mol)、錯体 [8] (0. $10\mu$  mol)を加え、 20 分間重合した。重合の結果、ポリマーをチタニウム 1 mol 当たり、1時間当たり、 3. $4 \times 10^6$  g 製造した。

[0253]

「実施例6]

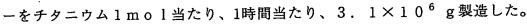
MMAOの代わりに、トリイソプチルアルミニウムのヘキサン溶液( $40\,\mu$ L、 $1.0\,M$ 、関東化学)、ペンタフルオロフェニルボラン( $0.30\,\mu$  mol)を用いた以外は実施例 5 と同様に重合を行った。重合の結果、ポリマーをチタニウム 1 mol 当たり、1 時間当たり、 $1.3\times10^6$  g製造した。

[0254]

「実施例7]

MMAOの代わりに、トリイソプチルアルミニウムのヘキサン溶液( $40 \mu L$ 、1.0 M、関東化学)、ジメチルアニリニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ポレート( $0.30 \mu mo1$ )を用いた以外は実施例 5 と同様に重合を行った。重合の結果、ポリマ

出証特2004-3083760



# [0255]

[実施例8]

MMAOの代わりに、トリイソプチルアルミニウムのヘキサン溶液( $40\,\mu$ L、 $1.0\,M$ 、関東化学)、トリフェニルメチルテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート( $0.30\,\mu\,m\,o\,1$ )を用いた以外は実施例  $5\,E$ の様に重合を行った。重合の結果、ポリマーをチタニウム  $1\,m\,o\,1$  当たり、1時間当たり、 $5.0\,E$ 0 g製造した。

### [0256]

「実施例9]

オートクレーブに窒素下で、トルエン 5.  $0\,\mathrm{mL}$ 、 $1-\mathrm{OPL}$  ( $6\,0\,\mu\mathrm{L}$ ) を仕込み、  $4\,0\,\mathrm{C}$  で安定させた後、エチレンを 0.  $6\,0\,\mathrm{MP}$  a まで加圧し安定させた。ここに、  $0\,\mathrm{MMAO}$  ( $1\,0\,0\,\mu\,\mathrm{mol}$ )、錯体 [8] ( $0.\,1\,0\,\mu\,\mathrm{mol}$ ) を加え  $2\,0\,\mathrm{OPl}$  重合した。 重合の結果、 分子量 ( $0\,\mathrm{MW}$ ) = 1.  $0\,\mathrm{SPR}$  ( $0\,\mathrm{MW}$ ) = 1.  $0\,\mathrm{MW}$  ( $0\,\mathrm{MW}$ )

## [0257]

[実施例10]

MMAOの代わりに、トリイソブチルアルミニウムのヘキサン溶液( $40\,\mu$ L、 $1.0\,M$ 、関東化学)、ペンタフルオロフェニルボラン( $0.30\,\mu$  mol)を用いた以外は実施例9と同様に重合を行った。重合の結果、分子量(Mw)= $1.84\times10^6$ 、分子量分布(Mw/Mn)=19.0、融点(Tm)= $124.5\,$ ℃であるポリマーをチタニウム $1\,mol$ 当たり、 $1\,mol$ 1時間当たり、 $2.1\times10^6\,$  g製造した。

### [0258]

[実施例11]

MMAOの代わりに、トリイソブチルアルミニウムのヘキサン溶液( $40\mu$ L、1.0M、関東化学)、ジメチルアニリニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート( $0.30\mu$ mol)を用いた以外は実施例9と同様に重合を行った。重合の結果、分子量(Mw)=1.94×10<sup>6</sup>、分子量分布(Mw/Mn)=48.7、融点(Tm)=122.9 $^{\circ}$ C、Me分岐が1000炭素あたり3であるポリマーをチタニウム1 mol当たり、1時間当たり、2.6×10<sup>6</sup> g製造した。

## [0259]

[実施例12]

MMAOの代わりに、トリイソブチルアルミニウムのヘキサン溶液( $40\mu$ L、1.0M、関東化学)、トリフェニルメチルテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート( $0.30\mu$ mol)を用いた以外は実施例9と同様に重合を行った。重合の結果、分子量(Mw)= $3.22\times10^6$ 、分子量分布(Mw/Mn)=241.0、融点(Tm)=120.6 であるポリマーをチタニウム 1 mol 当たり、1 時間当たり、 $4.5\times10^6$  g製造した。

### [0260]

「実施例13]

オートクレープに窒素下で、トルエン5.0 mL、1-へキセン( $50\mu$ L)を仕込み、70 ℃で安定させた後、エチレンを0.60 MP a まで加圧し安定させた。ここに、MMAO ( $100\mu$ mol)、錯体 $8(0.10\mu$ mol)を加え20 分間重合した。重合の結果、分子量 (Mw) =  $1.51\times10^6$ 、分子量分布(Mw/Mn) = 3.4、融点(Tm) = 18.0 ℃であるポリマーをチタニウム 1 mol 当たり、1 時間当たり、 $2.3\times10^6$  g製造した。

### [0261]

[実施例14]

MMAOの代わりに、トリイソプチルアルミニウムのヘキサン溶液( $40\,\mu$ L、 $1.0\,M$ 、関東化学)、ペンタフルオロフェニルボラン( $0.30\,\mu\,m\,o\,1$ )を用いた以外は実施

出証特2004-3083760



例13と同様に重合を行った。重合の結果、ポリマーをチタニウム 1 mol 当たり、1時間当たり、3.0×10 $^5$  g製造した。

[0262]

[実施例15]

MMAOの代わりに、トリイソプチルアルミニウムのヘキサン溶液( $40\mu$ L、1.0M、関東化学)、ジメチルアニリニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート( $0.30\mu$ mol)を用いた以外は実施例13と同様に重合を行った。重合の結果、分子量(Mw)= $1.57\times10^6$ 、分子量分布(Mw/Mn)=4.3、融点(Tm)=121.0であるポリマーをチタニウム 1 mol 当たり、1 時間当たり、 $2.3\times10^6$  g製造した。

[0263]

[実施例16]

MMAOの代わりに、トリイソブチルアルミニウムのヘキサン溶液( $40\mu$ L、1.0M、関東化学)、トリフェニルメチルテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート( $0.30\mu$ mol)を用いた以外は実施例13と同様に重合を行った。重合の結果、分子量(Mw)= $8.0\times10^5$ 、分子量分布(Mw/Mn)=2.2、融点(Tm)=120. 4 Cであるポリマーをチタニウム 1 mol 当たり、1時間当たり、 $2.0\times10^6$  g製造した。

[0264]

「実施例17]

[0265]

[実施例18]

MMAOの代わりに、トリイソブチルアルミニウムのヘキサン溶液( $4 \mu L$ 、1.0 M、関東化学)、ペンタフルオロフェニルボラン( $0.030 \mu mol$ )を用いた以外は実施例17と同様に重合を行った。重合の結果、ポリマーをチタニウム 1 mol当たり、1時間当たり、 $2.0 \times 10^5$  g製造した。

[0266]

[実施例19]

MMAOの代わりに、トリイソブチルアルミニウムのヘキサン溶液( $4\mu$ L、1.0M、関東化学)、ジメチルアニリニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート( $0.030\mu$ mol)を用いた以外は実施例17と同様に重合を行った。重合の結果、ポリマーをチタニウム1mol当たり、1時間当たり、 $1.20\times10^6$  g製造した。

[0267]

[実施例20]

MMAOの代わりに、トリイソプチルアルミニウムのヘキサン溶液( $4 \mu L$ 、1.0 M、関東化学)、トリフェニルメチルテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート( $0.30 \mu mol$ )を用いた以外は実施例17と同様に重合を行った。重合の結果、ポリマーをチタニウム1 mol当たり、1時間当たり、 $7.0 \times 10^5 g$ 製造した。

[0268]

[実施例21]



# [実施例22]

MMAOの代わりに、トリイソブチルアルミニウムのヘキサン溶液( $40\mu$ L、1.0M、関東化学)、ペンタフルオロフェニルボラン( $0.30\mu$ mol)を用いた以外は実施例 21と同様に重合を行った。重合の結果、ポリマーをチタニウム 1 mol 当たり、1時間当たり、 $3.0\times10^5$  g製造した。

### [0270]

### [実施例23]

MMAOの代わりに、トリイソプチルアルミニウムのヘキサン溶液( $40\,\mu$ L、 $1.0\,M$ 、関東化学)、ジメチルアニリニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート( $0.30\,\mu\,m\,o\,1$ )を用いた以外は実施例 21 と同様に重合を行った。重合の結果、分子量( $M\,w$ )= $1.6\,\times\,10^6$ 、分子量分布( $M\,w$ / $M\,n$ )=4.3、融点( $T\,m$ )= $1.0\,$  であるポリマーをチタニウム  $1\,m\,o\,l\,$  当たり、 $1\,m\,o\,l\,$  時間当たり、 $2.3\,\times\,10^6\,$  g製造した。

## [0271]

### 「実施例24]

MMAOの代わりに、トリイソブチルアルミニウムのヘキサン溶液( $40\mu$ L、1.0M、関東化学)、トリフェニルメチルテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート( $0.30\mu$ mol)を用いた以外は実施例 21 と同様に重合を行った。重合の結果、分子量(Mw)= $8.0\times10^5$ 、分子量分布(Mw/Mn)=2.2、融点(Tm)=120. 4 C であるポリマーをチタニウム 1 mol 当たり、1時間当たり、 $2.0\times10^6$  g製造した。

### [0272]

### [実施例25]

オートクレーブに窒素下で、トルエン 5. 0 mL、1 – 0 や 1 + 1 を仕込み、 1 3 1 0 1 で安定させた後、エチレンを 1 0 1 の

### [0273]

### [実施例26]

MMAOの代わりに、トリイソブチルアルミニウムのヘキサン溶液( $4 \mu L$ 、1.0 M、関東化学)、ペンタフルオロフェニルボラン( $0.30 \mu mol$ )を用いた以外は実施例 25と同様に重合を行った。重合の結果、ポリマーをチタニウム1 mol当たり、1時間 当たり、 $2.0 \times 10^5$  g製造した。

### [0274]

#### [実施例27]

MMAOの代わりに、トリイソプチルアルミニウムのヘキサン溶液( $4~\mu$ L、1.0~M、 関東化学)、ジメチルアニリニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート( $0.3~0~\mu$  mol)を用いた以外は実施例  $2~5~\epsilon$ と同様に重合を行った。重合の結果、ポリマーをチタン 1~mol当たり、1時間当たり、1.~2~1~0~6~g 製造した。

### [0275]

#### [実施例28]

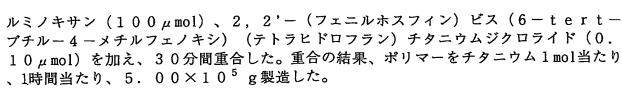
MMAOの代わりに、トリイソプチルアルミニウムのヘキサン溶液( $4\mu$ L、1.0M、関東化学)、トリフェニルメチルテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート( $0.30\mu$ mol)を用いた以外は実施例 2.5と同様に重合を行った。重合の結果、ポリマーをチタン 1 mol 当たり、1時間当たり、 $7.0\times10^5$  g製造した。

### [0276]

### [参考例1]

オートクレープに窒素下で、トルエン 5. 0 皿、1-ヘキセン(5 0  $\mu$ L)を仕込み、 4 0  $\mathbb{C}$  で安定させた後、エチレンを 0. 6 0 MP a まで加圧し安定させた。ここに、メチルア

出証特2004-3083760



### [0277]

## [参考例2]

メチルアルミノキサンの代わりに、トリイソプチルアルミニウムのヘキサン溶液( $40\mu$  L、1.0M、関東化学)、ジメチルアニリニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート( $0.30\mu$  mol)を用いた以外は比較例 5 と同様に重合を行った。重合の結果、ポリマーをチタニウム 1 mol 当たり、1時間当たり、 $6.00\times10^5$  g製造した。

## [0278]

## [参考例3]

5

メチルアルミノキサンの代わりに、トリイソブチルアルミニウムのヘキサン溶液( $40\mu$ L、1.0M、関東化学)、トリフェニルメチルテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート( $0.30\mu$ mol)を用いた以外は比較例 5 と同様に重合を行った。重合の結果、ポリマーをチタニウム 1 mol 当たり、1 時間当たり、 $7.00\times10^5$  g 製造した。



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 遷移金属錯体を提供すること。

【解決手段】 式(1)

(式中、Mは元素の周期律表の第4族の元素を示し、Aは元素の周期律表の第15族の元素を示し、R $^1$ 、R $^2$ 、R $^3$ 、R $^4$ 、R $^5$ 、R $^6$ 、R $^7$ 、R $^8$ 、R $^9$ およびR $^{10}$ は、同一または相異なり、水素原子、ハロゲン原子、置換されていてもよい炭素原子数 $1\sim10$ のアルキル基、置換されていてもよい炭素原子数 $7\sim20$ のアラルキル基等を示し、X $^1$ は、水素原子、ハロゲン原子、置換されていてもよい炭素原子数 $1\sim10$ のアルキル基等を示し、Lは中性配位子を示し、nは0または1の整数を示す。)で示される遷移金属錯体。

【選択図】 なし



特願2003-419419

出願人履歴情報

識別番号

[000002093]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月28日

更理由] 新規登録 住 所 大阪府大

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

氏 名 住友化学工業株式会社